

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/003688

International filing date: 25 February 2005 (25.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-174028  
Filing date: 11 June 2004 (11.06.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 14 April 2005 (14.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

25.02.2005

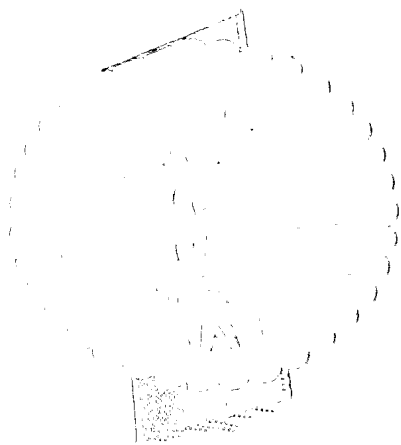
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日            2 0 0 4 年   6 月 1 1 日  
Date of Application:

出 願 番 号            特 願 2 0 0 4 - 1 7 4 0 2 8  
Application Number:  
[ST. 10/C] :            [ J P 2 0 0 4 - 1 7 4 0 2 8 ]

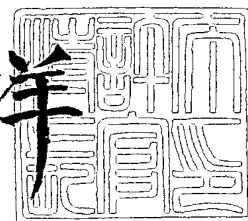
出      願      人            富士写真フイルム株式会社  
Applicant(s):



2 0 0 5 年   3 月 3 1 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

小 川 洋



【書類名】 特許願  
【整理番号】 PF04314536  
【提出日】 平成16年 6月11日  
【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿  
【国際特許分類】 G02B 5/30  
G02F 1/13

【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内  
【氏名】 大軽 郁子

【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内  
【氏名】 深川 伸隆

【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内  
【氏名】 柳 輝一

【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内  
【氏名】 川本 博之

【特許出願人】  
【識別番号】 000005201  
【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】  
【識別番号】 100076439  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 飯田 敏三

【先の出願に基づく優先権主張】  
【出願番号】 特願2004- 72478  
【出願日】 平成16年 3月15日

【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 016458  
【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 9800119

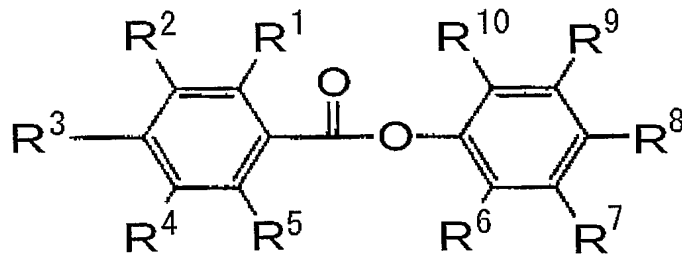
## 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項 1】

セルロースアシレート 100 質量部に対して、下記一般式 (I) で示される化合物の少なくとも一種を 0.01 乃至 20 質量部含み、かつ、紫外線吸収剤の少なくとも一種を 0.1 乃至 20 質量部含有することを特徴とする光学フィルム。

## 【化 1】

## 一般式 (I)



(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^9$  および  $R^{10}$  はそれぞれ独立に水素原子または置換基を表し、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$  および  $R^5$  のうち少なくとも 1 つは電子供与性基を表す。 $R^8$  は水素原子、炭素数 1～4 のアルキル基、炭素数 2～6 のアルケニル基、炭素数 2～6 のアルキニル基、炭素数 6～12 のアリール基、炭素数 1～12 のアルコキシ基、炭素数 6～12 のアリールオキシ基、炭素数 2～12 のアルコシカルボニル基、炭素数 2～12 のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

## 【請求項 2】

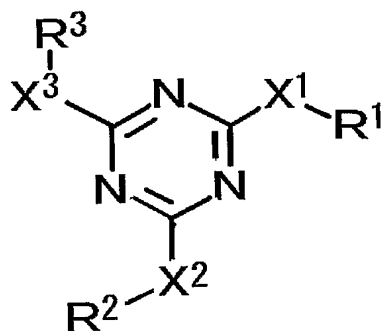
セルロースアシレート 100 質量部に対して、1, 3, 5-トリアジン環を有する化合物の少なくとも一種を 0.01 乃至 20 質量部含み、かつ、紫外線吸収剤の少なくとも一種を 0.1 乃至 20 質量部含有することを特徴とする光学フィルム。

## 【請求項 3】

前記 1, 3, 5-トリアジン環を有する化合物が、一般式 (II) で表されることを特徴とする請求項 2 に記載の光学フィルム。

## 【化 2】

## 一般式 (II)



(式中、 $X^1$  は、単結合、 $-NR^4-$ 、 $-O-$ または $-S-$ をあらわす。 $X^2$  は、単結合、 $-NR^5-$ 、 $-O-$ または $-S-$ をあらわす。 $X^3$  は、単結合、 $-NR^6-$ 、 $-O-$ または $-S-$ をあらわす。 $R^1$ 、 $R^2$  および  $R^3$  は、それぞれ独立に、アルキル基、アルケニル基、アリール基または複素環基をあらわす。 $R^4$ 、 $R^5$  および  $R^6$  は、それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基または複素環基をあらわす。)

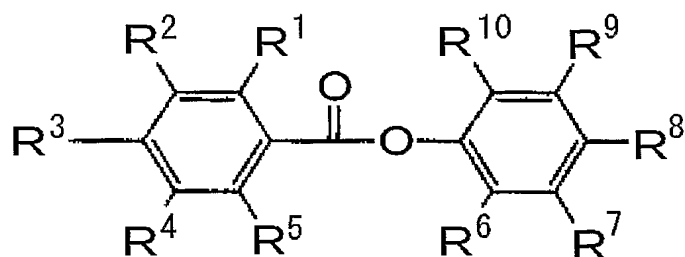
## 【請求項 4】

セルロースアシレート 100 質量部に対して、下記一般式 (I) で示される化合物の少なくとも一種を 0.01 乃至 20 質量部含み、かつ、1, 3, 5-トリアジン環を有する

化合物の少なくとも一種を 0.01 乃至 20 質量部含み、かつ、紫外線吸収剤の少なくとも一種を 0.1 乃至 20 質量部含有することを特徴とする光学フィルム。

【化 3】

一般式 (I)



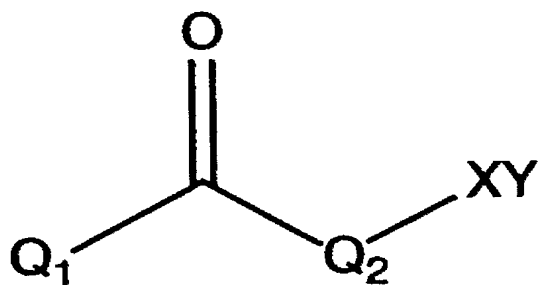
(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^9$  および  $R^{10}$  はそれぞれ独立に水素原子または置換基を表し、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$  および  $R^5$  のうち少なくとも 1 つは電子供与性基を表す。 $R^8$  は水素原子、炭素数 1～4 のアルキル基、炭素数 2～6 のアルケニル基、炭素数 2～6 のアルキニル基、炭素数 6～12 のアリール基、炭素数 1～12 のアルコキシ基、炭素数 6～12 のアリールオキシ基、炭素数 2～12 のアルコシカルボニル基、炭素数 2～12 のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

【請求項 5】

紫外線吸収剤が一般式 (III) で示されることを特徴とする請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

【化 4】

一般式 (III)



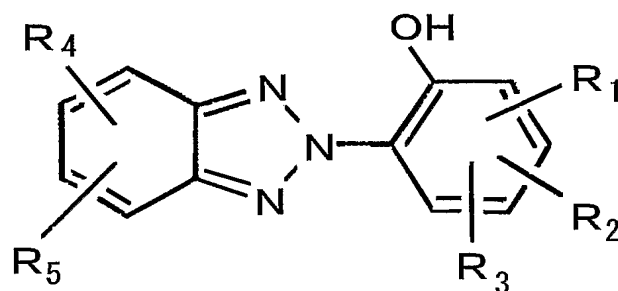
(式中、 $Q_1$  および  $Q_2$  はそれぞれ独立に芳香族環を表す。 $X$  は置換基を表し、 $Y$  は酸素原子または硫黄原子、窒素原子を表す。 $XY$  は水素原子であっても良い。)

【請求項 6】

紫外線吸収剤が一般式 (IV) で示されることを特徴とする請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

## 【化5】

## 一般式 (IV)



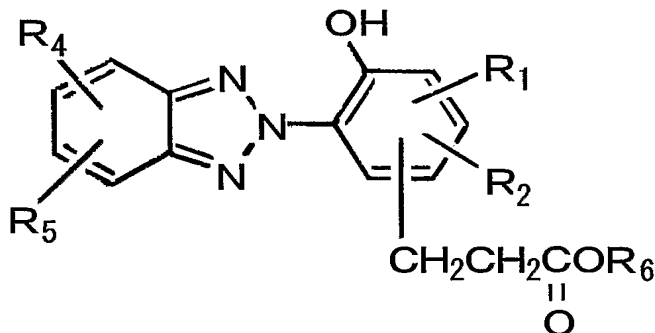
(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、および $R_5$ は一価の有機基であり、 $R_1$ 、 $R_2$ 、および $R_3$ の少なくとも1つは総炭素数10～20の無置換の分岐または直鎖のアルキル基である。)

## 【請求項7】

一般式 (V) で示される紫外線吸収剤を含有することを特徴とする請求項1～4のいずれか1項に記載の光学フィルム。

## 【化6】

## 一般式 (V)



(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_4$ 、および $R_5$ は一価の有機基であり、 $R_6$ は分岐のアルキル基である。)

## 【請求項8】

前記一般式 (IV) における $R_4$ 、および $R_5$ のうち少なくとも1つの置換基がハロゲン原子である紫外線吸収剤と、 $R_4$ 、および $R_5$ の置換基のいずれもがハロゲン原子でない紫外線吸収剤が含有され、ハロゲン原子を有する紫外線吸収剤：ハロゲン原子を有しない紫外線吸収剤が質量比で、20：80～80：20の範囲であることを特徴とする請求項6記載の光学フィルム。

## 【請求項9】

下記数式 (I) で定義される $R_e$ レターデーション値が20乃至200 nmであり、下記数式 (II) で定義される $R_{th}$ レターデーション値が70乃至400 nmであることを特徴とする請求項1～8のいずれか1項に記載の光学フィルム。

数式 (I) :  $R_e = (n_x - n_y) \times d$

数式 (II) :  $R_{th} = \{ (n_x + n_y) / 2 - n_z \} \times d$

[式中、 $n_x$ は、フィルム面内の遅相軸方向の屈折率であり； $n_y$ は、フィルム面内の進相軸方向の屈折率であり； $n_z$ は、フィルムの厚み方向の屈折率であり；そして、 $d$ は、

フィルムの厚さである]。

【請求項 10】

Re レターデーション値と Rth レターデーション値との比 (Re/Rth 比) が 0.1 乃至 0.8 であることを特徴とする請求項 1～9 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

【請求項 11】

膜厚が  $40\mu\text{m}$ ～ $120\mu\text{m}$  の一枚のセルロースアシレートフィルムのみからなることを特徴とする請求項 1～10 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

【請求項 12】

380nm における透過率が 8% 以下であることを特徴とする請求項 1～11 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

【請求項 13】

紫外線吸収剤がベンゾフェノン系化合物であり、分配係数が 3.0 以上であることを特徴とする請求項 1、2、3、4、5、9、10、11 または 12 に記載の光学フィルム。

【請求項 14】

紫外線吸収剤がベンゾフェノン系化合物であり、凝固点が  $20^{\circ}\text{C}$  以上であることを特徴とする請求項 1、2、3、4、5、9、10、11、12 または 13 に記載の光学フィルム。

【請求項 15】

紫外線吸収剤がベンゾトリアゾール系化合物であり、分配係数が 9.2 以上であることを特徴とする請求項 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 または 12 に記載の光学フィルム。

【請求項 16】

紫外線吸収剤がベンゾトリアゾール系化合物であり、凝固点が  $20^{\circ}\text{C}$  未満であることを特徴とする請求項 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12 または 15 に記載の光学フィルム。

【請求項 17】

表面エネルギーが 55 乃至  $75\text{mN/m}$  であるセルロースアシレートフィルムからなることを特徴とする請求項 1～16 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

【請求項 18】

3 乃至 100% の延伸倍率で延伸したセルロースアシレートフィルムからなることを特徴とする請求項 1～17 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

【請求項 19】

セルロースアシレートが、酢化度が 59.0 乃至 61.5% であるセルロースアセテートであり、延伸倍率 1% あたりの Re/Rth 変化量が 0.01 乃至 0.1 であることを特徴とする請求項 1～18 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

【請求項 20】

フィルムの残留溶剂量が 2% 乃至 50% の状態で長手方向に搬送しながら長手方向と直交する方向に延伸し、該フィルムの遅相軸が該フィルムの長尺方向に対して直交する方向にあることを特徴とする請求項 1～19 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

【請求項 21】

セルロースアシレートフィルムが、セルロースの水酸基を炭素原子数が 2 以上のアシル基で置換して得られたセルロースアシレートからなるフィルムであって、2 位のアシル基の置換度を DS2、3 位のアシル基の置換度を DS3、6 位のアシル基の置換度を DS6 とする時、下記式 (III) 及び (IV) を満たすことを特徴とする請求項 1～20 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

$$(III) \quad 2.0 \leq DS2 + DS3 + DS6 \leq 3.0$$

$$(IV) \quad DS6 / (DS2 + DS3 + DS6) \geq 0.320$$

【請求項 22】

セルロースアシレートが、セルロースの水酸基がアセチル基および炭素原子数が 3～2

2 のアシル基で置換されたセルロースアシレートからなり、かつ該セルロースアシレートのアセチル基の置換度 A および炭素原子数が 3 ～ 2 2 のアシル基の置換度 B が、下記式 (V) を満たすことを特徴とする請求項 1 ～ 2 0 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

式 (V) :  $2.0 \leq A + B \leq 3.0$

【請求項 2 3】

炭素原子数が 3 ～ 2 2 のアシル基が、ブタノイル基またはプロピオニル基であることを特徴とする請求項 2 2 に記載の光学フィルム。

【請求項 2 4】

請求項 1 ～ 2 3 のいずれか 1 項に記載の光学フィルムからなることを特徴とする光学補償シート。

【請求項 2 5】

偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる偏光板であって、透明保護膜の少なくとも一方が、請求項 2 4 記載の光学補償シートであることを特徴とする偏光板。

【請求項 2 6】

偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる偏光板であって、透明保護膜の一方が請求項 2 4 記載の光学補償シートであり、該光学補償シートと反対側の透明保護膜には少なくとも光散乱層と低屈折率層からなる鏡面反射率 2.5 % 以下の反射防止層を設けたことを特徴とする偏光板。

【請求項 2 7】

偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる偏光板であって、透明保護膜の一方が請求項 2 4 記載の光学補償シートであり、該光学補償シートと反対側の透明保護膜には少なくとも中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層がこの順に積層されてなる鏡面反射率 0.5 % 以下の反射防止層を設けたことを特徴とする偏光板。

【請求項 2 8】

液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セルと少なくとも一方の偏光板との間に、請求項 2 4 記載の光学補償シートが配置されており、該光学補償シートの遅相軸と光学補償シートに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように配置されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2 9】

液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セルと少なくとも一方の偏光板との間に、請求項 2 4 記載の光学補償シートが配置されており、該光学補償シートの遅相軸と光学補償シートに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように配置されていることを特徴とする VA モードの液晶表示装置。

【請求項 3 0】

液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セルとバックライト側の偏光板との間に、請求項 2 4 に記載の光学補償シートが配置されており、該光学補償シートの遅相軸と光学補償シートに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように配置されていることを特徴とする VA モードの液晶表示装置。



【書類名】明細書

【発明の名称】光学補償シート、偏光板および液晶表示装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、光学補償シート、偏光板および液晶表示装置に関し、詳しくは一枚のセルロースアシレートフィルムのみからなる光学補償シートおよびそれを用いた偏光板と液晶表示装置とに関する。

【背景技術】

【0002】

セルロースフィルム中でも、セルロースアセテートフィルムは、他のポリマーフィルムと比較して、光学的等方性が高い（レターデーション値が低い）との特徴がある。従って、セルロースアセテートフィルムは、従来、光学的等方性が要求される用途、例えば偏光板などに用いることが普通であった。

しかし近年、光学的異方性が要求される用途（例えば光学補償シート）にも使用できる高いレターデーション値を有するセルロースアセテートフィルムが要求され、それに対応した技術が提案されている（例えば特許文献1）。該公開発明ではセルローストリアセテートで高いレターデーション値を実現するために、少なくとも2つの芳香環を有する芳香族化合物、中でも1, 3, 5-トリアジン環を有する化合物を添加し、延伸処理を行っている。

一般にセルローストリアセテートは延伸しにくい高分子素材であり、複屈折率を大きくすることは困難であることが知られているが、上記特許文献1では添加剤を延伸処理で同時に配向させることにより複屈折率を大きくすることを可能にし、高いレターデーション値を実現している。このフィルムは偏光板の保護フィルムを兼ねることができるため、安価で薄膜な液晶表示装置を提供することができる利点がある。

【0003】

近年、液晶表示装置の軽量化、製造コスト低減のために液晶セルの薄膜化が必須となっている。そのために光学補償シートに必要とされる光学性能はより高い $R_e$ レターデーション値であって、より低い $R_{th}$ レターデーション値であるフィルムが必要となってきた。

しかしながら、本発明者が特許文献1で開示された方法で鋭意検討した結果、該手法では、高い $R_e$ 値を実現させようとすると $R_{th}$ 値も増加してしまい、より高い $R_e$ 値とより低い $R_{th}$ 値の実現が困難であった。特許文献1以外にもVA用位相差フィルムの光学性能についての技術を開示している特許文献、例えば特許文献2があるが、 $R_e$ 値と $R_{th}$ 値を両立する方法については明示されていなかった。

【0004】

また、前述のように、セルロースエステルフィルムは偏光板保護膜を兼ねた光学補償シートとしても使用されるようになったが、高精細化に伴い、セルロースエステルフィルムの面品質に対する要求が厳しくなっている。

【0005】

セルロースアセテートフィルムを液晶ディスプレイの偏光板保護膜を兼ねた光学補償シートとして使用するには、特にフィルム表面の滑り性（耐傷性）が要求される。即ち、偏光膜と上記フィルムを用いて偏光板を作成する際には、フィルムの鹸化処理（親水化処理）、偏光膜とフィルムの接着剤による接着工程、さらにこれらの工程を行うための搬送作業などが行われる。そして、フィルム表面の耐傷性が十分でない場合は、上記作業中にフィルム表面に傷がつき、このようなフィルムを用いた偏光板が組み込まれた液晶ディスプレイは、致命的な表示欠陥を示す。

【0006】

セルロースアセテートのフィルムは、例えば、結合酢酸量（酢化度）60～62%のセルローストリアセテートを可塑剤と共にメチレンクロライドとメタノールの混合溶剤に溶解したドープを、連続的に回転するドラムまたは移動するバンド（支持体）上に流延し、

次いで溶剤を蒸発させることからなる溶液製膜法により得ることができる。そして、耐傷性の向上のために、従来から使用されている二酸化珪素を、溶剤又は溶剤とセルローストリアセテートとの混合溶液に分散し、得られた分散液を上記ドーブと混合し、この混合液を流延、乾燥することによりセルローストリアセテートのフィルムを作製していた。これにより、フィルム表面に凹凸を形成して、滑り性を付与していた。

#### 【0007】

しかしながら、上記滑り性を向上させるためにマツト剤として二酸化珪素を使用した場合、フィルム中に大きな凝集物が発生し、フィルムの透明性を低下させる問題があった。

【特許文献1】欧州特許出願公開0911656A2号明細書

【特許文献2】特開2001-116926号公報

#### 【発明の開示】

#### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0008】

本発明の目的は、セルロースアシレートフィルムのみで、液晶セルを光学的に補償する、光学性能、及び透明性に優れた光学補償シートを提供することである。

本発明の別の目的は、構成要素の数を増加することなく、偏光板に液晶表示装置に最適な光学補償機能が追加された偏光板を提供することである。

本発明のさらなる別の目的は、面状の優れたセルロースアシレートフィルムによって光学的に補償された液晶表示装置を提供することである。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0009】

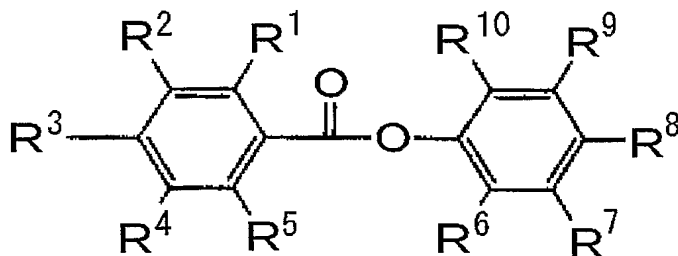
本発明の目的は、下記1)～23)の光学フィルム、下記24)の光学補償シート、下記25)～27)の偏光板および下記28)～30)の液晶表示装置により達成される。

1) セルロースアシレート100質量部に対して、下記一般式(I)で示される化合物の少なくとも一種を0.01乃至20質量部含み、かつ、紫外線吸収剤の少なくとも一種を0.1乃至20質量部含有することを特徴とする光学フィルム。

#### 【0010】

#### 【化1】

#### 一般式 (I)



#### 【0011】

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^9$  および  $R^{10}$  はそれぞれ独立に水素原子または置換基を表し、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$  および  $R^5$  のうち少なくとも1つは電子供与性基を表す。 $R^8$  は水素原子、炭素数1～4のアルキル基、炭素数2～6のアルケニル基、炭素数2～6のアルキニル基、炭素数6～12のアリール基、炭素数1～12のアルコキシ基、炭素数6～12のアリールオキシ基、炭素数2～12のアルコキシカルボニル基、炭素数2～12のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

2) セルロースアシレート100質量部に対して、1, 3, 5-トリアジン環を有する化合物の少なくとも一種を0.01乃至20質量部含み、かつ、紫外線吸収剤の少なくとも一種を0.1乃至20質量部含有することを特徴とする光学フィルム。

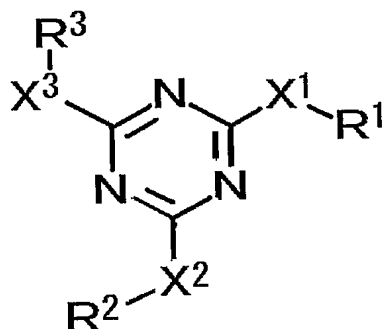
3) 前記1, 3, 5-トリアジン環を有する化合物が、一般式(II)で表されることを

特徴とする 2) 項に記載の光学フィルム。

【0012】

【化2】

## 一般式(II)



【0013】

(式中、 $\text{X}^1$  は、単結合、 $-\text{NR}^4-$ 、 $-\text{O}-$ または $-\text{S}-$ をあらわす。 $\text{X}^2$  は、単結合、 $-\text{NR}^5-$ 、 $-\text{O}-$ または $-\text{S}-$ をあらわす。 $\text{X}^3$  は、単結合、 $-\text{NR}^6-$ 、 $-\text{O}-$ または $-\text{S}-$ をあらわす。 $\text{R}^1$ 、 $\text{R}^2$  および  $\text{R}^3$  は、それぞれ独立に、アルキル基、アルケニル基、アリール基または複素環基をあらわす。 $\text{R}^4$ 、 $\text{R}^5$  および  $\text{R}^6$  は、それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基または複素環基をあらわす。)

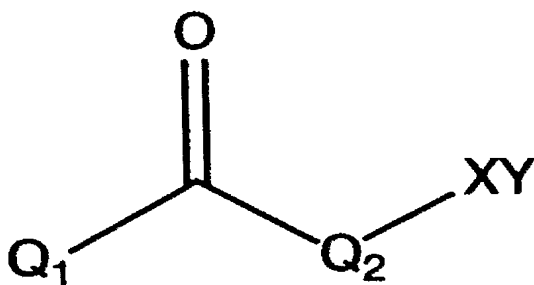
4) セルロースアシレート 100 質量部に対して、上記一般式 (I) で示される化合物の少なくとも一種を 0.01 乃至 20 質量部含み、かつ、1, 3, 5-トリアジン環を有する化合物の少なくとも一種を 0.01 乃至 20 質量部含み、かつ、紫外線吸収剤の少なくとも一種を 0.1 乃至 20 質量部含有することを特徴とする光学フィルム。

5) 紫外線吸収剤が一般式 (III) で示されることを特徴とする請求項 1~4 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

【0014】

【化3】

## 一般式 (III)



【0015】

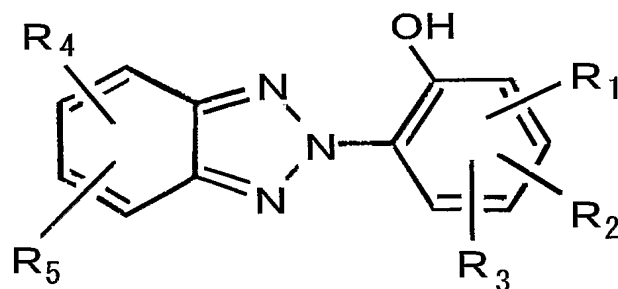
(式中、 $\text{Q}_1$  および  $\text{Q}_2$  はそれぞれ独立に芳香族環を表す。 $\text{X}$  は置換基を表し、 $\text{Y}$  は酸素原子または硫黄原子、窒素原子を表す。 $\text{XY}$  は水素原子であっても良い。)

6) 紫外線吸収剤が一般式 (IV) で示されることを特徴とする 1) ~ 4) のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

【0016】

## 【化4】

## 一般式 (IV)



## 【0017】

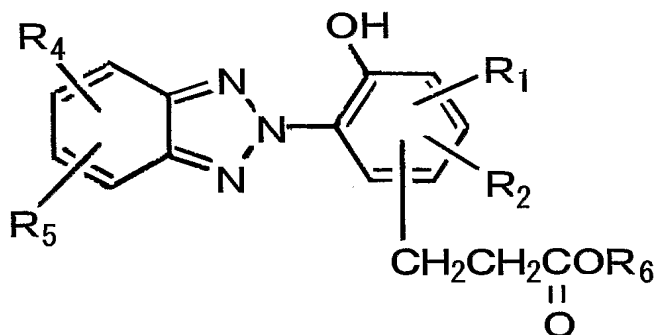
(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、および $R_5$ は一価の有機基であり、 $R_1$ 、 $R_2$ 、および $R_3$ の少なくとも1つは総炭素数10～20の無置換の分岐または直鎖のアルキル基である。)

7) 一般式 (V) で示される紫外線吸収剤を含有することを特徴とする1)～4)のいずれか1項に項記載の光学フィルム。

## 【0018】

## 【化5】

## 一般式 (V)



## 【0019】

(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_4$ 、および $R_5$ は一価の有機基であり、 $R_6$ は分岐のアルキル基である。)

8) 前記一般式 (IV) における $R_4$ 、および $R_5$ のうち少なくとも1つの置換基がハロゲン原子である紫外線吸収剤と、 $R_4$ 、および $R_5$ の置換基のいずれもがハロゲン原子でない紫外線吸収剤が含有され、ハロゲン原子を有する紫外線吸収剤：ハロゲン原子を有しない紫外線吸収剤が質量比で、20：80～80：20の範囲であることを特徴とする4) 項記載の光学フィルム。

9) 下記数式 (I) で定義されるReレターデーション値が20乃至200 nmであり、下記数式 (II) で定義されるRthレターデーション値が70乃至400 nmであることを特徴とする1)～8)のいずれか1項に記載の光学フィルム。

数式 (I) :  $Re = (n_x - n_y) \times d$

数式 (II) :  $Rth = \{ (n_x + n_y) / 2 - n_z \} \times d$

[式中、 $n_x$ は、フィルム面内の遅相軸方向の屈折率であり； $n_y$ は、フィルム面内の進相軸方向の屈折率であり； $n_z$ は、フィルムの厚み方向の屈折率であり；そして、 $d$ は、

フィルムの厚さである]。

10)  $R_e$  レターデーション値と  $R_{th}$  レターデーション値との比 ( $R_e/R_{th}$  比) が 0.1 乃至 0.8 であることを特徴とする 1) ~ 9) のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

11) 膜厚が  $40\mu m \sim 120\mu m$  の一枚のセルロースアシレートフィルムのみからなることを特徴とする 1) ~ 10) のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

12)  $380nm$  における透過率が 8% 以下であることを特徴とする 1) ~ 11) のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

13) 紫外線吸収剤がベンゾフェノン系化合物であり、分配係数が 3.0 以上であることを特徴とする 1)、2)、3)、4)、5)、9)、10)、11) または 12) 項に記載の光学フィルム。

14) 紫外線吸収剤がベンゾフェノン系化合物であり、凝固点が  $20^{\circ}C$  以上であることを特徴とする 1)、2)、3)、4)、5)、9)、10)、11)、12) または 13) 項に記載の光学フィルム。

15) 紫外線吸収剤がベンゾトリアゾール系化合物であり、分配係数が 9.2 以上であることを特徴とする 1)、2)、3)、4)、6)、7)、8)、9)、10)、11) または 12) 項に記載の光学フィルム。

16) 紫外線吸収剤がベンゾトリアゾール系化合物であり、凝固点が  $20^{\circ}C$  未満であることを特徴とする 1)、2)、3)、4)、6)、7)、8)、9)、10)、11)、12) または 15) 項に記載の光学フィルム。

17) 表面エネルギーが 55 乃至  $75mN/m$  であるセルロースアシレートフィルムからなることを特徴とする 1) ~ 16) のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

18) 3 乃至 100% の延伸倍率で延伸したセルロースアシレートフィルムからなることを特徴とする 1) ~ 17) のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

19) セルロースアシレートが、酢化度が 59.0 乃至 61.5% であるセルロースアセテートであり、延伸倍率 1% あたりの  $R_e/R_{th}$  変化量が 0.01 乃至 0.1 であることを特徴とする 1) ~ 18) のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

20) フィルムの残留溶剂量が 2% 乃至 50% の状態で長手方向に搬送しながら長手方向と直交する方向に延伸し、該フィルムの遅相軸が該フィルムの長尺方向に対して直交する方向にあることを特徴とする 1) ~ 19) のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

21) セルロースアシレートフィルムが、セルロースの水酸基を炭素原子数が 2 以上のアシル基で置換して得られたセルロースアシレートからなるフィルムであって、2 位のアシル基の置換度を  $DS_2$ 、3 位のアシル基の置換度を  $DS_3$ 、6 位のアシル基の置換度を  $DS_6$  とする時、下記式 (III) 及び (IV) を満たすことを特徴とする請求項 1 ~ 20 のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

$$(III) \quad 2.0 \leq DS_2 + DS_3 + DS_6 \leq 3.0$$

$$(IV) \quad DS_6 / (DS_2 + DS_3 + DS_6) \geq 0.320$$

22) セルロースアシレートフィルムが、セルロースの水酸基がアセチル基および炭素原子数が 3 ~ 22 のアシル基で置換されたセルロースアシレートからなり、かつ該セルロースアシレートのアセチル基の置換度  $A$  および炭素原子数が 3 ~ 22 のアシル基の置換度  $B$  が、下記式 (V) を満たすことを特徴とする 1) ~ 21) のいずれか 1 項に記載の光学フィルム。

$$\text{式 (V)}: 2.0 \leq A + B \leq 3.0$$

23) 炭素原子数が 3 ~ 22 のアシル基が、ブタノイル基またはプロピオニル基であることを特徴とする 22) 項に記載の光学フィルム。

24) 1) ~ 23) のいずれか 1 項に記載の光学フィルムからなることを特徴とする光学補償シート。

25) 偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる偏光板であって、透明保護膜の少なくとも一方が、24) 項に記載の光学補償シートであることを特徴とする偏光板。

26) 偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる偏光板であって、透明保護膜の一方が24)項に記載の光学補償シートであり、該光学補償シートと反対側の透明保護膜には少なくとも光散乱層と低屈折率層からなる鏡面反射率2.5%以下の反射防止層を設けたことを特徴とする偏光板。

27) 偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる偏光板であって、透明保護膜の一方が24)項に記載の光学補償シートであり、該光学補償シートと反対側の透明保護膜には少なくとも中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層がこの順に積層されてなる鏡面反射率0.5%以下の反射防止層を設けたことを特徴とする偏光板。

28) 液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セルと少なくとも一方の偏光板との間に、24)項に記載の光学補償シートが配置されており、該光学補償シートの遅相軸と光学補償シートに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように配置されていることを特徴とする液晶表示装置。

29) 液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セルと少なくとも一方の偏光板との間に、24)項に記載の光学補償シートが配置されており、該光学補償シートの遅相軸と光学補償シートに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように配置されていることを特徴とするVAモードの液晶表示装置。

30) 液晶セルおよびその両側に配置された二枚の偏光板からなり、該偏光板が偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる液晶表示装置であって、該液晶セルとバックライト側の偏光板との間に、24)項に記載の光学補償シートが配置されており、該光学補償シートの遅相軸と光学補償シートに隣接する偏光膜の透過軸とが実質的に平行になるように配置されていることを特徴とするVAモードの液晶表示装置。

#### 【0020】

本発明で光学フィルムとは、光学機能をもったフィルムのことを示し、例えば、反射防止、選択反射、光位相変換、光学補償といった光学機能をもつ層を一つ或いはそれ以上有するフィルムが挙げられる。

#### 【発明の効果】

#### 【0021】

本発明では、セルロースアシレート100質量部に対して、一般式(I)で示される化合物あるいは、1, 3, 5-トリアジン環を有する化合物の少なくとも一種を0.01乃至20質量部含み、かつ、紫外線吸収剤の少なくとも一種を0.01乃至10質量部含有させることによって、透明性に優れ、液晶セルを光学的に補償するために十分な光学的異方性を有する光学フィルム、および一枚の当該光学フィルムのみからなる光学補償シートを得ることができる。また、紫外線吸収剤を添加することで高Re値を保ちつつ、Rth値だけを低下させることができる。また、マツト剤の凝集を防止し、透明性に優れた光学補償フィルムを得ることができた。

偏光板の保護膜は、一般にセルロースアセテートフィルムからなるが、本発明の光学フィルムを偏光板の一方の保護膜として用いると、偏光板の構成要素の数を増加することなく、偏光板に光学補償機能を追加することができる。

本発明の光学補償シートおよび本発明の光学補償シートを保護膜として用いた偏光板は、VAモードおよびOCBモードの液晶表示装置に、特に有利に用いることができる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0022】

#### 【フィルムのレターデーション】

本発明では、セルロースアシレートを含む光学フィルム（以下、単に「セルロースアシレートフィルム」とも言う）のReレターデーション値およびRthレターデーション値は、それぞれ、下記数式(I)および(II)で定義される。

数式(I) :  $Re = (n_x - n_y) \times d$

数式(II) :  $Rth = \{ (n_x + n_y) / 2 - n_z \} \times d$

数式 (I) および (II) において、 $n_x$  は、フィルム面内の遅相軸方向 (屈折率が最大となる方向) の屈折率である。

式 (I) および (II) において、 $n_y$  は、フィルム面内の進相軸方向 (屈折率が最小となる方向) の屈折率である。

式 (II) において、 $n_z$  は、フィルムの厚み方向の屈折率である。

式 (I) および (II) において、 $d$  は、単位を nm とするフィルムの厚さである。

#### 【0023】

本発明では、セルロースアシレートフィルムの  $R_e$  レターデーション値を好ましくは 20 乃至 200 nm に、そして  $R_t$  レターデーション値を好ましくは 70 乃至 400 nm に調節する。また、本発明では  $R_e/R_t$  比を好ましくは 0.1 乃至 0.8 に調節する。さらに好ましくは、 $R_e$  レターデーション値を 30 乃至 70 nm に、 $R_t$  レターデーション値を 90 乃至 200 nm、そして  $R_e/R_t$  比を 0.25 乃至 0.6 に調節する。これらの調整は棒状化合物の種類、添加量および円盤状化合物の種類、添加量、および延伸倍率により行うことが出来る。

本発明においては、延伸倍率 1% あたりの  $R_e/R_t$  の変化量を 0.01 乃至 0.1 とすることが可能である。ここで、延伸倍率 1% あたりの  $R_e/R_t$  の変化量は、延伸倍率 5% 以上の少なくとも 3 点の延伸倍率に対する  $R_e/R_t$  比を一次近似した時の傾きから求めることができる。

#### 【0024】

なお、セルロースアシレートフィルムの複屈折率 ( $n_x - n_y$ ) は、0.0002 乃至 0.0009 であることが好ましく、0.00025 乃至 0.0009 が更に好ましく、0.00035 乃至 0.0009 であることが最も好ましい。また、セルロースアシレートフィルムの厚み方向の複屈折率  $\{(n_x + n_y)/2 - n_z\}$  は、0.0006 乃至 0.005 であることが好ましく、0.0008 乃至 0.005 であることが更に好ましく、0.0012 乃至 0.005 であることが最も好ましい。

#### 【0025】

[セルロースアシレートフィルム]

本発明に用いられるセルロースアシレートの原料綿は、公知の原料を用いることができる (例えば、発明協会公開技法 2001-1745)。また、セルロースアシレートの合成も公知の方法で行なうことができる (例えば、右田他、木材化学 180~190 頁 (共立出版、1968 年))。セルロースアシレートの粘度平均重合度は 200 乃至 700 が好ましく 250 乃至 500 が更に好ましく 250 乃至 350 が最も好ましい。また、本発明に使用するセルロースエステルは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによる  $M_w/M_n$  ( $M_w$  は質量平均分子量、 $M_n$  は数平均分子量) の分子量分布が狭いことが好ましい。具体的な  $M_w/M_n$  の値としては、1.5 乃至 5.0 であることが好ましく、2.0 乃至 4.5 であることがさらに好ましく、3.0 乃至 4.0 であることが最も好ましい。

#### 【0026】

該セルロースアシレートフィルムのアシル基は、特に制限は無いが、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基を用いることが好ましく、特にアセチル基が好ましい。全アシル基の置換度は 1.5 乃至 3.0 が好ましく、2.7 乃至 3.0 がさらに好ましく、2.8 乃至 2.95 が特に好ましい。本明細書において、アシル基の置換度とは、ASTM D 817 に従って算出した値である。

#### 【0027】

アシル基がアセチル基であることが最も好ましく、アシル基がアセチル基であるセルロースアセテートを用いる場合には、酢化度が 59.0 乃至 62.5% が好ましく、59.0 乃至 61.5% がさらに好ましい。酢化度がこの範囲にあると、流延時の搬送テンションによって  $R_e$  が所望の値より大きくなることもなく、面内ばらつきも少なく、温湿度によってレターデーション値の変化も少ない。

6 位のアシル基の置換度は、 $R_e$ 、 $R_t$  のばらつきを抑制する観点から、0.9 以上

が好ましい。

# 【0028】

また、セルロースの水酸基を炭素原子数が2以上のアシル基で置換して得られたセルロースアシレートからなるフィルムにおいて、2位のアシル基の置換度をDS2、3位のアシル基の置換度をDS3、6位のアシル基の置換度をDS6とする時、下記式(III)及び(IV)を満たすことが好ましい。

$$(III) \quad 2.0 \leq DS2 + DS3 + DS6 \leq 3.0$$

$$(IV) \quad DS6 / (DS2 + DS3 + DS6) \geq 0.320$$

# 【0029】

また、セルロースアシレートが、セルロースの水酸基がアセチル基および炭素原子数が3～22のアシル基で置換されたセルロースアシレートからなり、かつ該セルロースアシレートのアセチル基の置換度Aおよび炭素原子数が3～22のアシル基の置換度Bが、下記式(V)を満たすことが好ましい。

$$\text{式(V)}: 2.0 \leq A + B \leq 3.0$$

# 【0030】

[レターデーション制御剤]

本発明では、一般式(I)で示される化合物あるいは、1,3,5-トリアジン環を有する化合物の少なくとも一種を0.01乃至20質量部をセルロースアシレート100質量部に対し添加する。一般式(I)で示される化合物あるいは、1,3,5-トリアジン環を有する化合物はセルロースアシレート100質量部に対し0.1乃至20質量部添加することがさらに好ましく、0.5乃至20質量部添加することが特に好ましい。一般式(I)で示される化合物および1,3,5-トリアジン環を有する化合物は共に、セルアシレートフィルムのレターデーション上昇剤として機能できる。

ここで、1,3,5-トリアジン環を有する化合物としては、特に特開2001-166144号公報に記載の化合物を用いることが好ましい。

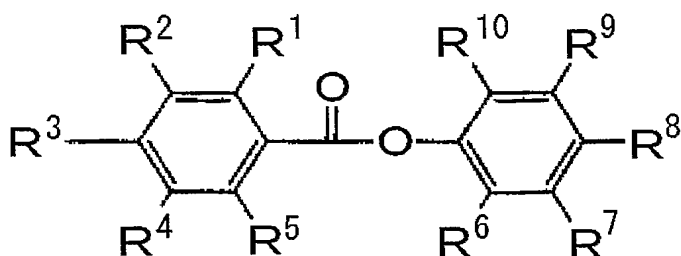
# 【0031】

以下に、一般式(I)で表される化合物に関して詳細に説明する。

# 【0032】

## 【化6】

一般式(I)



# 【0033】

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^9$  および  $R^{10}$  はそれぞれ独立に水素原子または置換基を表し、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$  および  $R^5$  のうち少なくとも1つは電子供与性基を表す。 $R^8$  は水素原子、炭素数1～4のアルキル基、炭素数2～6のアルキニル基、炭素数6～12のアリール基、炭素数1～12のアルコキシ基、炭素数6～12のアリールオキシ基、炭素数2～12のアルコキシカルボニル基、炭素数2～12のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

# 【0034】

一般式(I)中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^9$  および  $R^{10}$  はそれぞれ独立に水素原子、または置換基を表し、置換基は後述の置換基Tが適用できる。

$R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$  および  $R^5$  のうち少なくとも1つは電子供与性基を表す。好ま



しくは $R^1$ 、 $R^3$  または $R^5$  のうちの1つが電子供与性基であり、 $R^3$  が電子供与性基であることがより好ましい。

電子供与性基とはHammettの $\sigma_p$ 値が0以下のものを表し、Chem. Rev., 91, 165 (1991) 記載のHammettの $\sigma_p$ 値が0以下のものが好ましく適用でき、より好ましくは-0.85~0のものが用いられる。例えば、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基などが挙げられる。

電子供与性基として好ましくはアルキル基、アルコキシ基であり、より好ましくはアルコキシ基（好ましくは炭素数1~12、より好ましくは炭素数1~8、更に好ましくは炭素数1~6特に好ましくは炭素数1~4である。）である。

#### 【0035】

$R^1$  として好ましくは、水素原子または電子供与性基であり、より好ましくはアルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、更に好ましくは、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~12のアルコキシ基であり、特に好ましくはアルコキシ基（好ましくは炭素数1~12、より好ましくは炭素数1~8、更に好ましくは炭素数1~6、特に好ましくは炭素数1~4）であり、最も好ましくはメトキシ基である。

#### 【0036】

$R^2$  として好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、より好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基（好ましくは炭素数1~4、より好ましくはメチル基である。）、アルコキシ基（好ましくは炭素数1~12、より好ましくは炭素数1~8、更に好ましくは炭素数1~6、特に好ましくは炭素数1~4）である。特に好ましくは水素原子、メチル基、メトキシ基である。

#### 【0037】

$R^3$  として好ましくは、水素原子または電子供与性基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、更に好ましくは、アルキル基、アルコキシ基であり、特に好ましくはアルコキシ基（好ましくは炭素数1~12、より好ましくは炭素数1~8、更に好ましくは炭素数1~6、特に好ましくは炭素数1~4）である。最も好ましくはn-プロポキシ基、エトキシ基、メトキシ基である。

#### 【0038】

$R^4$  として好ましくは、水素原子または電子供与性基であり、より好ましくは水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、更に好ましくは、水素原子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~12のアルコキシ基（好ましくは炭素数1~12、より好ましくは炭素数1~8、更に好ましくは炭素数1~6、特に好ましくは炭素数1~4）であり、特に好ましくは水素原子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基であり、最も好ましくは水素原子、メチル基、メトキシ基である。

#### 【0039】

$R^5$  として好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、より好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基であり、更に好ましくは水素原子、アルキル基（好ましくは炭素数1~4より好ましくはメチル基である。）、アルコキシ基（好ましくは炭素数1~12、より好ましくは炭素数1~8、更に好ましくは炭素数1~6特に好ましくは炭素数1~4）である。特に好ましくは水素原子、メチル基、メトキシ基である。

#### 【0040】

$R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^9$  および $R^{10}$  として好ましくは水素原子、炭素数1~12のアルキル基、炭素数1~12のアルコキシ基、ハロゲン原子であり、より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子であり、更に好ましくは水素原子である。

#### 【0041】

$R^8$  は水素原子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数2~6のアルキニル基、炭素数6~12のアリール基、炭素数1~12のアルコキシ基、炭素数6~12のアリールオキシ基、炭素数2~12のアルコキシカルボニル基、炭素数2~12のアシルアミノ基、シア

ノ基またはハロゲン原子を表し、可能な場合には置換基を有してもよく、置換基としては後述の置換基 T が適用できる。

R<sup>8</sup> として好ましくは炭素数 1～4 のアルキル基、炭素数 2～6 のアルキニル基、炭素数 6～12 のアリール基、炭素数 1～12 のアルコキシ基、炭素数 2～12 アリールオキシ基であり、より好ましくは、炭素数 6～12 のアリール基、炭素数 1～12 のアルコキシ基、炭素数 6～12 のアリールオキシ基であり、更に好ましくは炭素数 1～12 のアルコキシ基（好ましくは炭素数 1～12、より好ましくは炭素数 1～8、更に好ましくは炭素数 1～6、特に好ましくは炭素数 1～4 である。）であり、特に好ましくは、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、iso-プロポキシ基、n-ブトキシ基である。

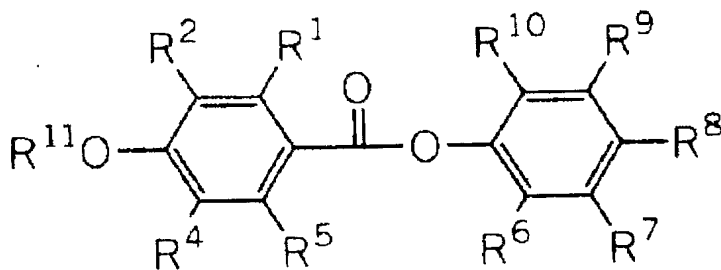
【0042】

一般式 (I) のうちより好ましくは下記一般式 (1-A) である。

一般式 (1-A)

【0043】

【化 7】



【0044】

(式中、R<sup>11</sup> はアルキル基を表す。R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>、R<sup>9</sup> および R<sup>10</sup> はそれぞれ独立に水素原子、または置換基を表す。R<sup>8</sup> は水素原子、炭素数 1～4 のアルキル基、炭素数 2～6 のアルキニル基、炭素数 6～12 のアリール基、炭素数 1～12 のアルコキシ基、炭素数 6～12 のアリールオキシ基、炭素数 2～12 のアルコキシカルボニル基、炭素数 2～12 のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

一般式 (1-A) 中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>、R<sup>8</sup>、R<sup>9</sup> および R<sup>10</sup> はそれぞれ一般式 (I) におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。

【0045】

一般式 (1-A) 中、R<sup>11</sup> は炭素数 1～12 のアルキル基を表し、R<sup>11</sup> で表されるアルキル基は直鎖でも分岐があってもよく、また更に置換基を有してもよいが、好ましくは炭素数 1～12 のアルキル基、より好ましくは炭素数 1～8 アルキル基、更に好ましくは炭素数 1～6 アルキル基、特に好ましくは炭素数 1～4 のアルキル基（例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、iso-プロピル基、n-ブチル基、iso-ブチル基、tert-ブチル基などが挙げられる）を表す。

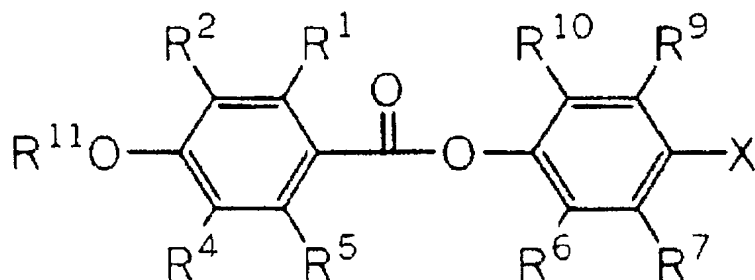
【0046】

一般式 (I) のうちより好ましくは下記一般式 (1-B) である。

一般式 (1-B)

【0047】

## 【化 8】



## 【0048】

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^9$  および  $R^{10}$  はそれぞれ独立に水素原子、または置換基を表す。 $R^{11}$  は炭素数 1～12 のアルキル基を表す。 $X$  は炭素数 1～4 のアルキル基、炭素数 2～6 のアルキニル基、炭素数 6～12 のアリール基、炭素数 1～12 のアルコキシ基、炭素数 6～12 のアリールオキシ基、炭素数 2～12 のアルコキシカルボニル基、炭素数 2～12 のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

## 【0049】

一般式 (1-B) 中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 、 $R^9$ 、および  $R^{10}$  は一般式 (I) におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。

一般式 (1-B) 中、 $R^{11}$  は一般式 (1-A) におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。

## 【0050】

一般式 (1-B) 中、 $X$  は炭素数 1～4 のアルキル基、炭素数 2～6 のアルキニル基、炭素数 6～12 のアリール基、炭素数 1～12 のアルコキシ基、炭素数 6～12 のアリールオキシ基、炭素数 2～12 のアルコキシカルボニル基、炭素数 2～12 のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。

$R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、および  $R^5$  がすべて水素原子の場合には  $X$  として好ましくはアルキル基、アルキニル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基であり、より好ましくは、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基であり、更に好ましくはアルコキシ基 (好ましくは炭素数 1～12、より好ましくは炭素数 1～8、更に好ましくは炭素数 1～6、特に好ましくは炭素数 1～4 である。) であり、特に好ましくは、メトキシ基、メトキシ基、 $n$ -プロポキシ基、 $iso$ -プロポキシ基、 $n$ -ブトキシ基である。

## 【0051】

$R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、および  $R^5$  のうち少なくとも 1 つが置換基の場合には  $X$  として好ましくはアルキニル基、アリール基、アルコキシカルボニル基、シアノ基、であり、より好ましくはアリール基 (好ましくは炭素数 6～12)、シアノ基、アルコキシカルボニル基 (好ましくは炭素数 2～12) であり、更に好ましくはアリール基 (好ましくは炭素数 6～12 のアリール基であり、より好ましくはフェニル基、 $p$ -シアノフェニル基、 $p$ -メトキシフェニルである。)、アルコキシカルボニル基 (好ましくは炭素 2～12、より好ましくは炭素数 2～6、更に好ましくは炭素数 2～4、特に好ましくはメトキシカルボニル、エトキシカルボニル、 $n$ -プロポキシカルボニルである。)、シアノ基であり、特に好ましくは、フェニル基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、 $n$ -プロポキシカルボニル基、シアノ基である。

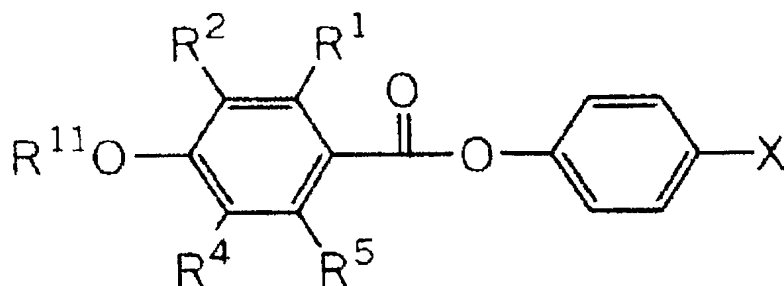
## 【0052】

一般式 (I) のうち更に好ましくは下記一般式 (1-C) である。

一般式 (1-C)

## 【0053】

## 【化9】



## 【0054】

式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^{11}$  および  $X$  は一般式 (1-B) におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。

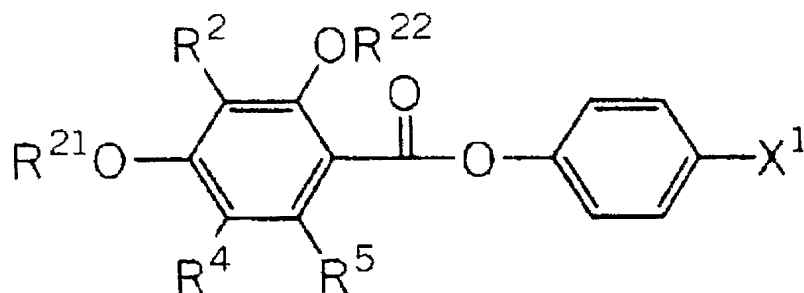
## 【0055】

一般式 (I) で表される化合物の中でより好ましいのは下記一般式 (1-D) で表される化合物である。

一般式 (1-D)

## 【0056】

## 【化10】



## 【0057】

(式中、 $R^2$ 、 $R^4$  および  $R^5$  は一般式 (1-C) におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。 $R^{21}$ 、 $R^{22}$  はそれぞれ独立に炭素数 1~4 のアルキル基である。 $X^1$  は炭素数 6~12 のアリール基、炭素数 2~12 のアルコキシカルボニル基、又はシアノ基である。)

## 【0058】

$R^{21}$  は炭素数 1~4 のアルキル基を表し、好ましくは炭素数 1~3 のアルキル基であり、より好ましくはエチル基、メチル基である。

$R^{22}$  は炭素数 1~4 のアルキル基を表し、好ましくは炭素数 1~3 のアルキル基であり、より好ましくはエチル基、メチル基であり、更に好ましくはメチル基である。

## 【0059】

$X^1$  は炭素数 6~12 のアリール基、炭素 2~12 アルコキシカルボニル基、又はシアノ基であり、好ましくは炭素数 6~10 のアリール基、炭素数 2~6 アルコキシカルボニル基、シアノ基であり、より好ましくはフェニル基、p-シアノフェニル基、p-メトキシフェニル基、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、n-プロポキシカルボニル、シアノ基であり、更に好ましくは、フェニル基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n-プロポキシカルボニル基、シアノ基である。

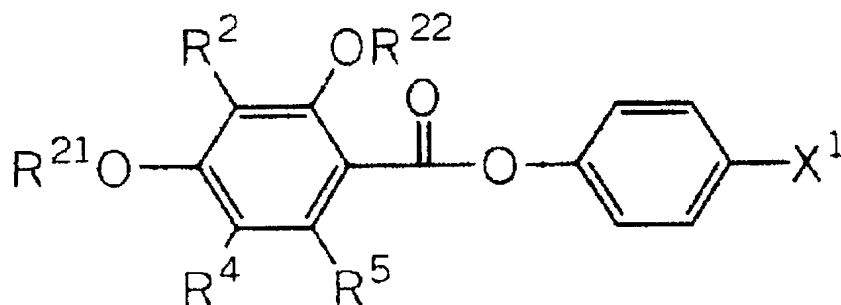
## 【0060】

一般式 (I) のうち最も好ましくは下記一般式 (1-E) である。

一般式 (1-E)

## 【0061】

## 【化 11】



## 【0062】

(式中、 $R^2$ 、 $R^4$  および  $R^5$  は一般式 (1-D) におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様だが、いずれか 1 つは  $-OR^{13}$  で表される基である ( $R^{13}$  は炭素数 1~4 のアルキル基である。))。  $R^{21}$ 、 $R^{22}$ 、および  $X^1$  は一般式 (1-D) におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。)

## 【0063】

一般式 (1-E) 中、 $R^2$ 、 $R^4$  および  $R^5$  は一般式 (1-D) におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様だが、いずれか 1 つは  $-OR^{13}$  で表される基であり ( $R^{13}$  は炭素数 1~4 のアルキル基である。)、好ましくは  $R^4$ 、および  $R^5$  が  $-OR^{13}$  で表される基であり、より好ましくは  $R^4$  が  $-OR^{13}$  で表される基である。

$R^{13}$  は炭素数 1~4 のアルキル基を表し、好ましくは炭素数 1~3 のアルキル基であり、より好ましくはエチル基、メチル基であり、更に好ましくはメチル基である。

## 【0064】

以下に前述の置換基 T について説明する。

置換基 T としては例えばアルキル基 (好ましくは炭素数 1~20、より好ましくは炭素数 1~12、特に好ましくは炭素数 1~8 であり、例えばメチル、エチル、i s o-プロピル、t e r t-ブチル、n-オクチル、n-デシル、n-ヘキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが挙げられる。)、アルケニル基 (好ましくは炭素数 2~20、より好ましくは炭素数 2~12、特に好ましくは炭素数 2~8 であり、例えばビニル、アリル、2-ブテニル、3-ペンテニルなどが挙げられる。)、アルキニル基 (好ましくは炭素数 2~20、より好ましくは炭素数 2~12、特に好ましくは炭素数 2~8 であり、例えばプロパルギル、3-ペンチニルなどが挙げられる。)、アリール基 (好ましくは炭素数 6~30、より好ましくは炭素数 6~20、特に好ましくは炭素数 6~12 であり、例えばフェニル、p-メチルフェニル、ナフチルなどが挙げられる。)、置換又は未置換のアミノ基 (好ましくは炭素数 0~20、より好ましくは炭素数 0~10、特に好ましくは炭素数 0~6 であり、例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジベンジルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシ基 (好ましくは炭素数 1~20、より好ましくは炭素数 1~12、特に好ましくは炭素数 1~8 であり、例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシなどが挙げられる。)、アリールオキシ基 (好ましくは炭素数 6~20、より好ましくは炭素数 6~16、特に好ましくは炭素数 6~12 であり、例えばフェニルオキシ、2-ナフチルオキシなどが挙げられる。)、アシル基 (好ましくは炭素数 1~20、より好ましくは炭素数 1~16、特に好ましくは炭素数 1~12 であり、例えばアセチル、ベンゾイル、ホルミル、ピバロイルなどが挙げられる。)、アルコキシカルボニル基 (好ましくは炭素数 2~20、より好ましくは炭素数 2~16、特に好ましくは炭素数 2~12 であり、例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニルなどが挙げられる。)、アリールオキシカルボニル基 (好ましくは炭素数 7~20、より好ましくは炭素数 7~16、特に好ましくは炭素数 7~10 であり、例えばフェニルオキシカルボニルなどが挙げられる。)、アシルオキシ基 (好ましくは炭素数 2~20、より好ましくは炭素数 2~16、特に好ましくは炭素数 2~10 であり、例えばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙げられる。)、アシルアミノ基 (好ましくは炭素数 2~20、

より好ましくは炭素数 2～16、特に好ましくは炭素数 2～10 であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシカルボニルアミノ基 (好ましくは炭素数 2～20、より好ましくは炭素数 2～16、特に好ましくは炭素数 2～12 であり、例えばメトキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、アリーロキシカルボニルアミノ基 (好ましくは炭素数 7～20、より好ましくは炭素数 7～16、特に好ましくは炭素数 7～12 であり、例えばフェニロキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、スルホニルアミノ基 (好ましくは炭素数 1～20、より好ましくは炭素数 1～16、特に好ましくは炭素数 1～12 であり、例えばメタンスルホニルアミノ、ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。)、スルファモイル基 (好ましくは炭素数 0～20、より好ましくは炭素数 0～16、特に好ましくは炭素数 0～12 であり、例えばスルファモイル、メチルスルファモイル、ジメチルスルファモイル、フェニルスルファモイルなどが挙げられる。)、カルバモイル基 (好ましくは炭素数 1～20、より好ましくは炭素数 1～16、特に好ましくは炭素数 1～12 であり、例えばカルバモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイルなどが挙げられる。)、アルキルチオ基 (好ましくは炭素数 1～20、より好ましくは炭素数 1～16、特に好ましくは炭素数 1～12 であり、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられる。)、アリールチオ基 (好ましくは炭素数 6～20、より好ましくは炭素数 6～16、特に好ましくは炭素数 6～12 であり、例えばフェニルチオなどが挙げられる。)、スルホニル基 (好ましくは炭素数 1～20、より好ましくは炭素数 1～16、特に好ましくは炭素数 1～12 であり、例えばメシル、トシルなどが挙げられる。)、スルフィニル基 (好ましくは炭素数 1～20、より好ましくは炭素数 1～16、特に好ましくは炭素数 1～12 であり、例えばメタンスルフィニル、ベンゼンスルフィニルなどが挙げられる。)、ウレイド基 (好ましくは炭素数 1～20、より好ましくは炭素数 1～16、特に好ましくは炭素数 1～12 であり、例えばウレイド、メチルウレイド、フェニルウレイドなどが挙げられる。)、リン酸アミド基 (好ましくは炭素数 1～20、より好ましくは炭素数 1～16、特に好ましくは炭素数 1～12 であり、例えばジエチルリン酸アミド、フェニルリン酸アミドなどが挙げられる。)、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子 (例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルホ基、カルボキシ基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基 (好ましくは炭素数 1～30、より好ましくは 1～12 であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子、具体的には例えばイミダゾリル、ピリジル、キノリル、フリル、ピペリジル、モルホリノ、ベンゾオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、ベンズチアゾリルなどが挙げられる。)、シリル基 (好ましくは、炭素数 3～40、より好ましくは炭素数 3～30、特に好ましくは、炭素数 3～24 であり、例えば、トリメチルシリル、トリフェニルシリルなどが挙げられる) などが挙げられる。これらの置換基は更に置換されてもよい。

**【0065】**

また、置換基が二つ以上ある場合は、同じでも異なってもよい。また、可能な場合には互いに連結して環を形成してもよい。

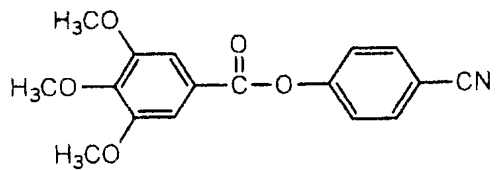
**【0066】**

以下に一般式 (I) で表される化合物に関して具体例をあげて詳細に説明するが、本発明は以下の具体例によって何ら限定されることはない。

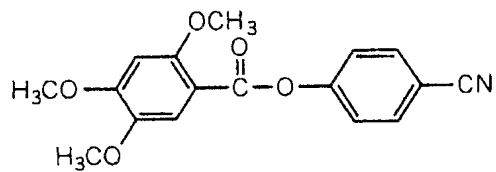
**【0067】**

## 【化 12】

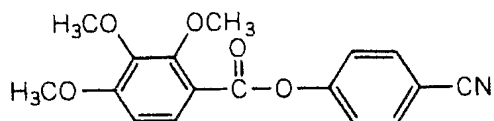
A-1



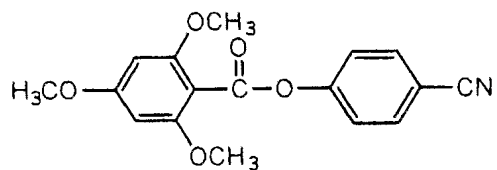
A-2



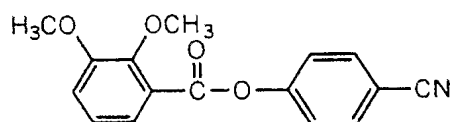
A-3



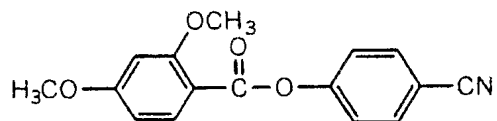
A-4



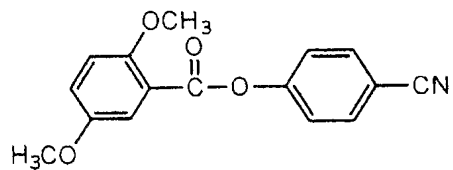
A-5



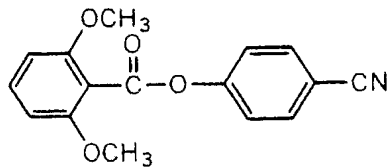
A-6



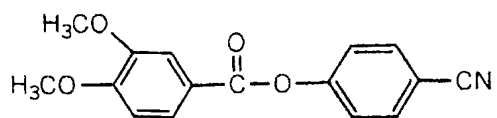
A-7



A-8



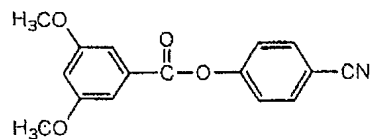
A-9



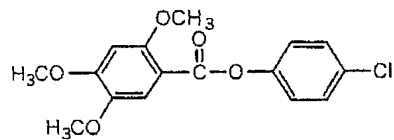
【0068】

## 【化 13】

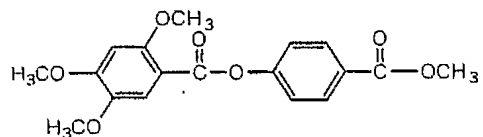
A-10



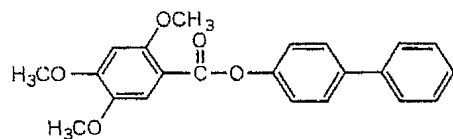
A-11



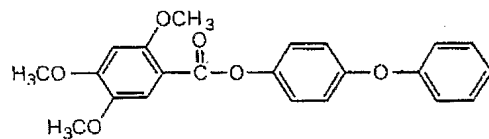
A-12



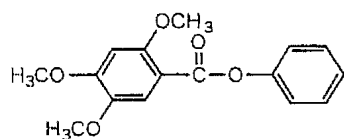
A-13



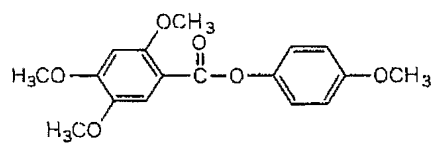
A-14



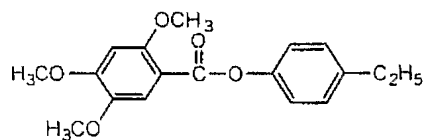
A-15



A-16



A-17

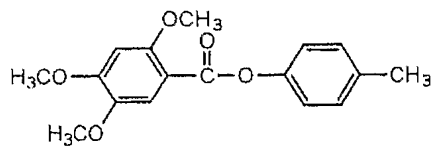


## 【0069】

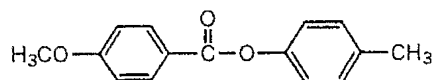


## 【化 1 4】

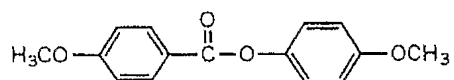
A-18



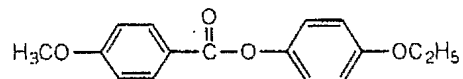
A-19



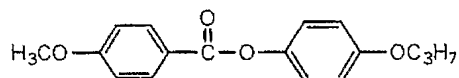
A-20



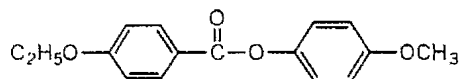
A-21



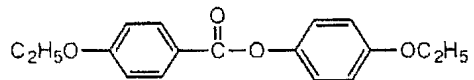
A-22



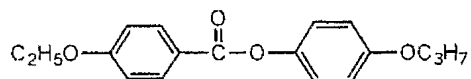
A-23



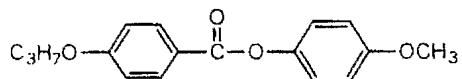
A-24



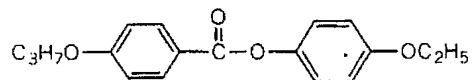
A-25



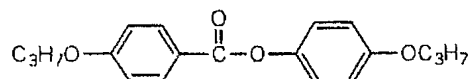
A-26



A-27



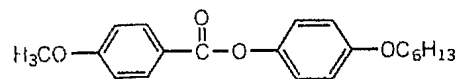
A-28



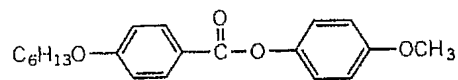
【 0 0 7 0 】

## 【化 15】

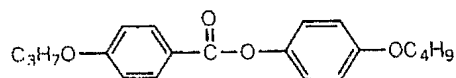
A-29



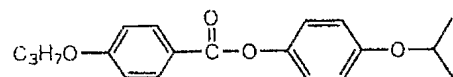
A-30



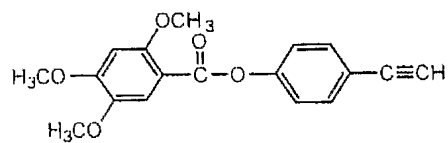
A-31



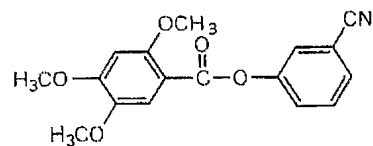
A-32



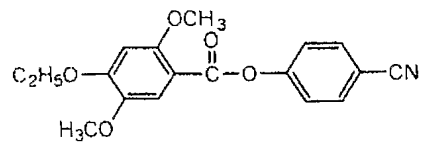
A-33



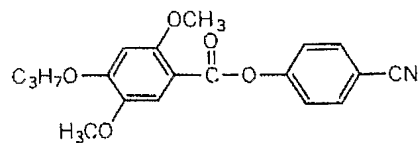
A-34



A-35



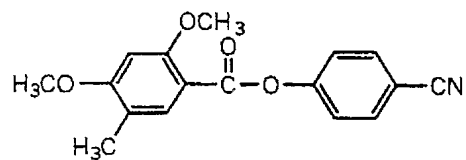
A-36



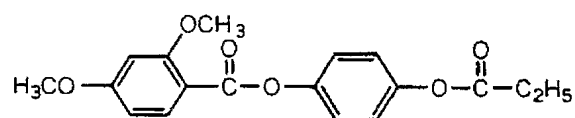
## 【0071】

## 【化 16】

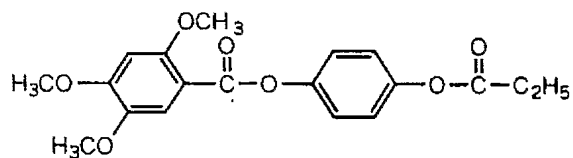
A-37



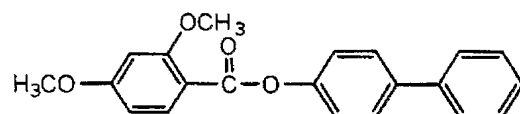
A-38



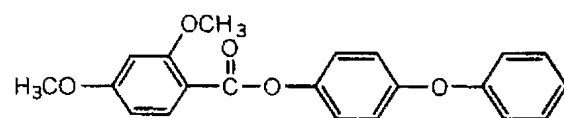
A-39



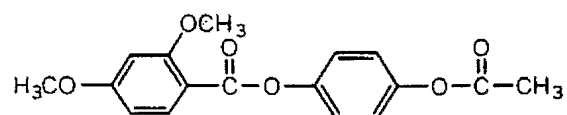
A-40



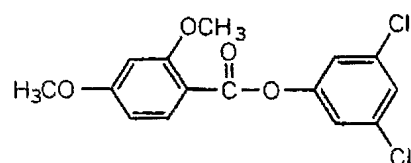
A-41



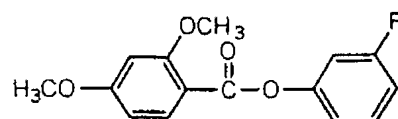
A-42



A-43

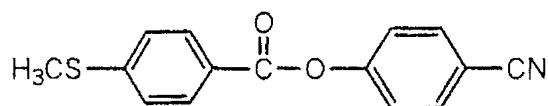


A-45

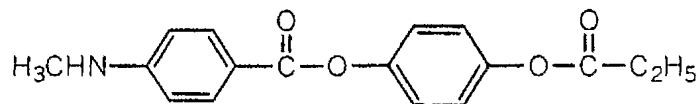


## 【化17】

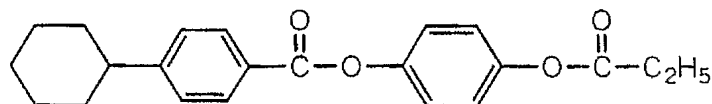
A-46



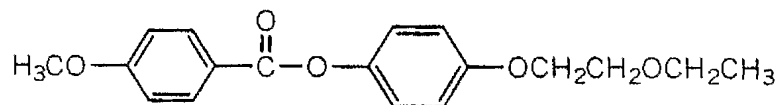
A-47



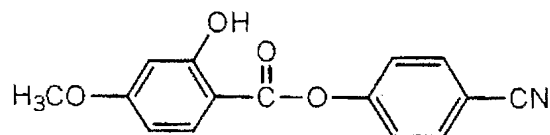
A-48



A-49



A-50



## 【0073】

本発明一般式 (I) で表される化合物は置換安息香酸とフェノール誘導体の一般的なエステル反応によって合成でき、エステル結合形成反応であればどのような反応を用いてもよい。例えば、置換安息香酸を酸ハロゲン化物に官能基変換した後、フェノールと縮合する方法、縮合剤あるいは触媒を用いて置換安息香酸とフェノール誘導体を脱水縮合する方法などがあげられる。

製造プロセス等を考慮すると置換安息香酸を酸ハロゲン化物に官能基変換した後、フェノールと縮合する方法が好ましい。

## 【0074】

反応溶媒として炭化水素系溶媒（好ましくはトルエン、キシレンが挙げられる。）、エーテル系溶媒（好ましくはジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどが挙げられる）、ケトン系溶媒、エステル系溶媒、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドなどを用いることができる。これらの溶媒は単独でも数種を混合して用いてもよく、反応溶媒として好ましくはトルエン、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドである。

## 【0075】

反応温度としては、好ましくは0～150℃、より好ましくは0～100℃、更に好ましくは0～90℃であり、特に好ましくは20℃～90℃である。

本反応には塩基を用いないのが好ましく、塩基を用いる場合には有機塩基、無機塩基のどちらでもよく、好ましくは有機塩基であり、ピリジン、3級アルキルアミン（好ましくはトリエチルアミン、エチルジイソプロピルアミンなどが挙げられる）である。

## 【0076】

一般式 (I) で示される化合物または1, 3, 5-トリアジン環を有する化合物はそれ

ぞれ、セルロースアシレート100質量部に対して、0.01乃至20質量部の範囲で使用する。一般式(I)で示される化合物および1, 3, 5-トリアジン環を有する化合物は、セルロースアシレート100質量部に対して、0.05乃至15質量部の範囲で使用するが好ましく、0.1乃至10質量部の範囲で使用するがさらに好ましい。棒状、円盤状それぞれ、2種以上の化合物を併用しても良い。

## 【0077】

## [紫外線吸収剤]

本発明のセルロースアシレートフィルムに使用される紫外線吸収剤について説明する。紫外線吸収剤は、好ましくは、液晶セルを紫外光から守るため、偏光板保護膜として使用するフィルムに使用する。本発明では、紫外線吸収剤を使用することで、さらに、高Reを保ったままRth値のみを低下させる。また、マツト剤の凝集を防いで、透明性に優れたフィルムを作製することができる。

紫外線吸収剤は、セルロースアシレート100質量部に対して、0.1~20質量部添加し、0.1~15質量部添加することが好ましく、0.1~10質量部添加することがさらに好ましい。

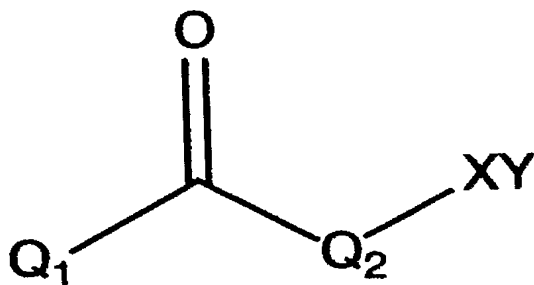
紫外線吸収剤としては、波長370nm以下の紫外線の吸収能に優れ、かつ良好な液晶表示性の観点から、波長400nm以上の可視光の吸収が少ないものが好ましく用いられ、380nmにおける透過率が8%以下であることが好ましい。

本発明に好ましく用いられる紫外線吸収剤の具体例としては、一般式(III)乃至(V)で示される化合物が好ましく、前記一般式(IV)で表される化合物において、R<sub>4</sub>、R<sub>5</sub>のうち少なくとも1つの置換基がハロゲン原子である化合物、およびR<sub>4</sub>、R<sub>5</sub>の置換基のいずれもがハロゲン原子でない化合物が特に好ましい。また、上記のハロゲン原子を有する紫外線吸収剤：ハロゲン原子を有しない紫外線吸収剤を質量比で、20:80~80:20の範囲で用いることも好ましい。

## 【0078】

## 【化18】

## 一般式(III)



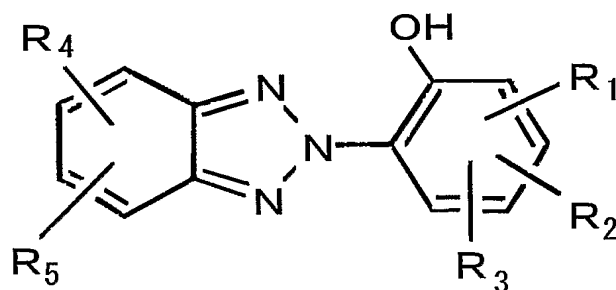
## 【0079】

(式中、Q<sub>1</sub> および Q<sub>2</sub> はそれぞれ独立に芳香族環を表す。Xは置換基を表し、Yは酸素原子または硫黄原子、窒素原子を表す。XYは水素原子であっても良い。)

## 【0080】

【化19】

## 一般式 (IV)



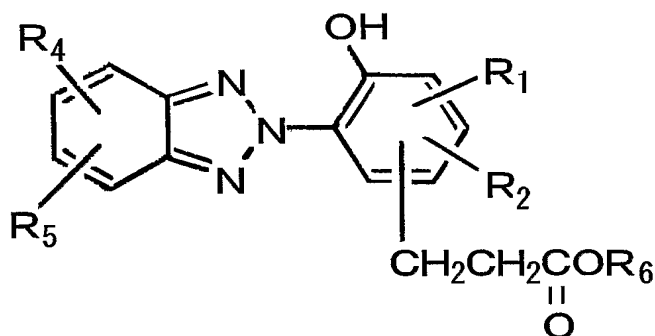
【0081】

(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、および $R_5$ は一価の有機基であり、 $R_1$ 、 $R_2$ 、および $R_3$ の少なくとも1つは総炭素数10～20の無置換の分岐または直鎖のアルキル基である。)

【0082】

【化20】

## 一般式 (V)



【0083】

(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_4$ 、および $R_5$ は一価の有機基であり、 $R_6$ は分岐のアルキル基である。)

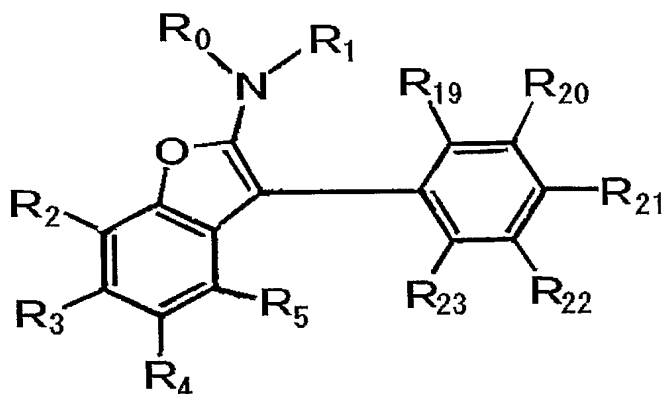
【0084】

また、特開2003-315549号公報に記載されているように、一般式 (VI) で示される化合物も好ましく使用することができる。

【0085】

【化 21】

## 一般式 (VI)



【0086】

(式中、 $R_0$ 、 $R_1$  は水素原子、炭素数 1～25 のアルキル基、炭素数 7～9 のフェニルアルキル基又は無置換、炭素数 1～4 のアルキル基置換のフェニル基、置換、無置換のオキシカルボニル基、置換、無置換のアミノカルボニル基を表す。 $R_2 \sim R_5$ 、 $R_{19} \sim R_{23}$  は水素原子、炭素数 2～20 の置換、無置換のアルキル基を表す。)

【0087】

さらには、例えばオキシベンゾフェノン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物、サリチル酸エステル系化合物、シアノアクリレート系化合物、ニッケル錯塩系化合物などが挙げられる。

【0088】

一般式 (III) で示される化合物としては、例えば、ベンゾフェノン系化合物が挙げられる。

【0089】

また、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤としての具体例を下記に列記するが、本発明はこれらに限定されない。2-(2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3'-tert-ブチル-5'-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3'-(3'', 4'', 5'', 6''-テトラヒドロフタルイミドメチル)-5'-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2, 2'-メチレンビス(4-(1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル)-6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール)、2-(2'-ヒドロキシ-3'-tert-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2, 4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2, 2'-ジヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-メトキシ-5-スルホベンゾフェノン、ビス(2-メトキシ-4-ヒドロキシ-5-ベンゾイルフェニルメタン)、(2, 4-ビス-(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルアニリノ)-1, 3, 5-トリアジン、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、(2-(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2, 6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール、ペンタエリスリチル-テトラキス[3-(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、トリエチレングリコール-ビス[3-(3-tert-ブチル-5-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、1, 6-ヘキサンジオール-ビス[3-(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]、2, 4-ビス-(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルアニリノ)-1, 3, 5-トリアジン、2, 2'-チ

オーリエチレンビス〔3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート〕、オクタデシル-3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート、N,N'-ヘキサメチレンビス(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシ-ヒドロシンナミド)、1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼン、トリス-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)-イソシアヌレートなどが挙げられる。特に(2,4-ビス-(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシ-3,5-ジ-tert-ブチルアニリノ)-1,3,5-トリアジン、2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-tert-ブチルフェニル)-5-クロルベンゾトリアゾール、(2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-tert-ブチルフェニル)-5-クロルベンゾトリアゾール、2,6-ジ-tert-ブチル-p-クレゾール、ペンタエリスリチル-テトラキス〔3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート〕、トリエチレングリコール-ビス〔3-(3-tert-ブチル-5-メチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート〕が好ましい。また例えば、N,N'-ビス〔3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオニル〕ヒドラジンなどのヒドラジン系の金属不活性剤やトリス(2,4-ジ-tert-ブチルフェニル)フォスファイトなどの燐系加工安定剤を併用してもよい。これらの化合物の添加量は、セルロースアシレートに対して質量割合で1ppm~1.0%が好ましく、10~1000ppmが更に好ましい。

#### 【0090】

また、その他にも旭電化、プラスチック用添加剤概要、「アデカスタブ」のカタログにある光安定剤も使用できる。チバ・スペシャル・ケミカルズのチヌビン製品案内にある光安定剤、紫外線吸収剤も使用できる。SHIPROKASEI KAISYAのカタログにあるSEESORB、SEENOX、SEETECなども使用できる。城北化学工業のUV吸収剤、酸化防止剤も使用できる。共同薬品のVIOSORB、吉富製薬の紫外線吸収剤も使用できる。

#### 【0091】

また、さらには、特開2001-187825号公報に記載のように、ベンゾトリアゾール系で融点が20℃以下である紫外線吸収化合物、分子内にエステル基を有する紫外線吸収化合物を使用すること、融点が20℃以下である紫外線吸収化合物と融点が20℃より高い紫外線吸収化合物とを併用すること、ベンゾトリアゾール系で9.2以上の分配係数を有する紫外線吸収剤を使用することも好ましい。

なかでも特に、融点が20℃以下である紫外線吸収化合物や、9.2以上の分配係数を有する紫外線吸収剤を使用すると、Rth値の低下効果が大きくなり、好ましい。また、分配係数が9.2以上の紫外線吸収剤を使用すると、疎水性が高いため、フィルム製膜時のブリードアウトを抑制する効果もあり好ましい。分配係数は、9.3以上であることがさらに好ましい。

分配係数とは以下の式で定義できるオクタノールと水の分配率を表す。

#### 【0092】

$$\log P_o/w P_o/w = S_o/S_w$$

$S_o$ : 25℃でn-オクタノール中での該有機化合物の溶解度

$S_w$ : 25℃で純水中での該有機化合物の溶解度

これらはこの通りにn-オクタノールと水を用いて測定することも出来るが、本発明においては、これら分配係数は、log P値推算プログラム(Daylight Chemical Information Systems社のPC Modelsに組み込まれたCLOGPプログラム)を使用して推算値を求めることができる。

#### 【0093】

0.1g/リットルの濃度で溶媒に溶解し1cm角のセルで溶媒のみの試料を比較として分光吸収スペクトルを測定したときの透過率が50%となる波長が、392~420nmの範囲にある分光吸収スペクトルを有する紫外線吸収剤および該波長が360~390nmの範囲にある分光吸収スペクトルを有する紫外線吸収剤を使用することも好ましい。



## 【0094】

なお、紫外線吸収剤の添加は予めセルロースアシレートの混合溶液を作製するときに添加してもよいが、セルロースアシレートのドープを予め作製し、流延までのいずれかの時点で添加されてもよい。後者の場合、セルロースアシレートを溶剤に溶解させたドープ液と、紫外線吸収剤と少量のセルロースアシレートとを溶解させた溶液をインライン添加、混合を行うためには、例えば、スタチックミキサー（東レエンジニアリング製）、SWJ（東レ静止型管内混合器 Hi-Mixer）等のインラインミキサー等が好ましく用いられる。後添加する紫外線吸収剤には、同時にマツト剤を混合しても良いし、そのレターデーション制御剤、可塑剤、劣化防止剤、剥離促進剤等の添加物を混合しても良い。インラインミキサーを用いる場合、高圧下で濃縮溶解することが好ましく、加圧容器の種類は特に問うところではなく、所定の圧力に耐えることができ、加圧下で加熱、攪拌ができればよい。加圧容器はそのほか圧力計、温度計などの計器類を適宜配設する。加圧は窒素ガスなどの不活性気体を圧入する方法や、加熱による溶剤の蒸気圧の上昇によって行ってもよい。加熱は外部から行うことが好ましく、例えばジャケットタイプのものは温度コントロールが容易で好ましい。溶剤を添加しての加熱温度は、使用溶剤の沸点以上で、かつ該溶剤が沸騰しない範囲の温度が好ましく例えば30～150℃の範囲に設定するのが好適である。又、圧力は設定温度で、溶剤が沸騰しないように調整される。溶解後は冷却しながら容器から取り出すか、または容器からポンプ等で抜き出して熱交換器などで冷却し、これを製膜に供する。このときの冷却温度は常温まで冷却してもよいが、沸点より5～10℃低い温度まで冷却し、その温度のままキャストを行うほうが、ドープ粘度を低減できるためより好ましい。

## 【0095】

[セルロースアシレートフィルムの製造]

ソルベントキャスト法によりセルロースアシレートフィルムを製造することが好ましい。ソルベントキャスト法では、セルロースアシレートを有機溶媒に溶解した溶液（ドープ）を用いてフィルムを製造する。

有機溶媒は、炭素原子数が3乃至12のエーテル、炭素原子数が3乃至12のケトン、炭素原子数が3乃至12のエステルおよび炭素原子数が1乃至6のハロゲン化炭化水素から選ばれる溶媒を含むことが好ましい。エーテル、ケトンおよびエステルは、環状構造を有していてもよい。エーテル、ケトンおよびエステルの官能基（すなわち、 $-O-$ 、 $-COO-$ および $-COO-$ ）のいずれかを二つ以上有する化合物も、有機溶媒として用いることができる。有機溶媒は、アルコール性水酸基のような他の官能基を有していてもよい。二種類以上の官能基を有する有機溶媒の場合、その炭素原子数は、いずれかの官能基を有する化合物の規定範囲内であればよい。

## 【0096】

炭素原子数が3乃至12のエーテル類の例には、ジイソプロピルエーテル、ジメトキシメタン、ジメトキシエタン、1, 4-ジオキサン、1, 3-ジオキソラン、テトラヒドロフラン、アニソールおよびフェネトールが含まれる。

炭素原子数が3乃至12のケトン類の例には、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、ジイソブチルケトン、シクロヘキサノンおよびメチルシクロヘキサノンが含まれる。

炭素原子数が3乃至12のエステル類の例には、エチルホルメート、プロピルホルメート、ペンチルホルメート、メチルアセテート、エチルアセテートおよびペンチルアセテートが含まれる。

二種類以上の官能基を有する有機溶媒の例には、2-エトキシエチルアセテート、2-メトキシエタノールおよび2-ブトキシエタノールが含まれる。

ハロゲン化炭化水素の炭素原子数は、1または2であることが好ましく、1であることが最も好ましい。ハロゲン化炭化水素のハロゲンは、塩素であることが好ましい。ハロゲン化炭化水素の水素原子が、ハロゲンに置換されている割合は、25乃至75モル%であることが好ましく、30乃至70モル%であることがより好ましく、35乃至65モル%

であることがさらに好ましく、40乃至60モル%であることが最も好ましい。メチレンクロリドが、代表的なハロゲン化炭化水素である。

二種類以上の有機溶媒を混合して用いてもよい。

#### 【0097】

一般的な方法でセルロースアシレート溶液を調製できる。一般的な方法とは、0℃以上の温度（常温または高温）で、処理することを意味する。溶液の調製は、通常のソルベントキャスト法におけるドーブの調製方法および装置を用いて実施することができる。なお、一般的な方法の場合は、有機溶媒としてハロゲン化炭化水素（特にメチレンクロリド）を用いることが好ましい。

セルロースアシレートの量は、得られる溶液中に10乃至40質量%含まれるように調整する。セルロースアシレートの量は、10乃至30質量%であることがさらに好ましい。有機溶媒（主溶媒）中には、後述する任意の添加剤を添加しておいてもよい。

溶液は、常温（0乃至40℃）でセルロースアシレートと有機溶媒とを攪拌することにより調製することができる。高濃度の溶液は、加圧および加熱条件下で攪拌してもよい。具体的には、セルロースアシレートと有機溶媒とを加圧容器に入れて密閉し、加圧下で溶媒の常温における沸点以上、かつ溶媒が沸騰しない範囲の温度に加熱しながら攪拌する。加熱温度は、通常は40℃以上であり、好ましくは60乃至200℃であり、さらに好ましくは80乃至110℃である。

#### 【0098】

各成分は予め粗混合してから容器に入れてもよい。また、順次容器に投入してもよい。容器は攪拌できるように構成されている必要がある。窒素ガス等の不活性気体を注入して容器を加圧することができる。また、加熱による溶媒の蒸気圧の上昇を利用してもよい。あるいは、容器を密閉後、各成分を圧力下で添加してもよい。

加熱する場合、容器の外部より加熱することが好ましい。例えば、ジャケットタイプの加熱装置を用いることができる。また、容器の外部にプレートヒーターを設け、配管して液体を循環させることにより容器全体を加熱することもできる。

容器内部に攪拌翼を設けて、これを用いて攪拌することが好ましい。攪拌翼は、容器の壁付近に達する長さのものが好ましい。攪拌翼の末端には、容器の壁の液膜を更新するため、掻取翼を設けることが好ましい。

容器には、圧力計、温度計等の計器類を設置してもよい。容器内で各成分を溶剤中に溶解する。調製したドーブは冷却後容器から取り出すか、あるいは、取り出した後、熱交換器等を用いて冷却する。

#### 【0099】

冷却溶解法により、溶液を調製することもできる。冷却溶解法では、通常の溶解方法では溶解させることが困難な有機溶媒中にもセルロースアシレートを溶解させることができる。なお、通常の溶解方法でセルロースアシレートを溶解できる溶媒であっても、冷却溶解法によると迅速に均一な溶液が得られるとの効果がある。

冷却溶解法では最初に、室温で有機溶媒中にセルロースアシレートを攪拌しながら徐々に添加する。

セルロースアシレートの量は、この混合物中に10乃至40質量%含まれるように調整することが好ましい。セルロースアシレートの量は、10乃至30質量%であることがさらに好ましい。さらに、混合物中には後述する任意の添加剤を添加しておいてもよい。

#### 【0100】

次に、混合物を-100乃至-10℃（好ましくは-80乃至-10℃、さらに好ましくは-50乃至-20℃、最も好ましくは-50乃至-30℃）に冷却する。冷却は、例えば、ドライアイス・メタノール浴（-75℃）や冷却したジエチレングリコール溶液（-30乃至-20℃）中で実施できる。このように冷却すると、セルロースアシレートと有機溶媒の混合物は固化する。

冷却速度は、4℃/分以上であることが好ましく、8℃/分以上であることがさらに好ましく、12℃/分以上であることが最も好ましい。冷却速度は、速いほど好ましいが、

10000℃/秒が理論的な上限であり、1000℃/秒が技術的な上限であり、そして100℃/秒が実用的な上限である。なお、冷却速度は、冷却を開始する時の温度と最終的な冷却温度との差を冷却を開始してから最終的な冷却温度に達するまでの時間で割った値である。

#### 【0101】

さらに、これを0乃至200℃（好ましくは0乃至150℃、さらに好ましくは0乃至120℃、最も好ましくは0乃至50℃）に加温すると、有機溶媒中にセルロースアセテートが溶解する。昇温は、室温中に放置するだけでもよし、温浴中で加温してもよい。

加温速度は、4℃/分以上であることが好ましく、8℃/分以上であることがさらに好ましく、12℃/分以上であることが最も好ましい。加温速度は、速いほど好ましいが、10000℃/秒が理論的な上限であり、1000℃/秒が技術的な上限であり、そして100℃/秒が実用的な上限である。なお、加温速度は、加温を開始する時の温度と最終的な加温温度との差を加温を開始してから最終的な加温温度に達するまでの時間で割った値である。

以上のようにして、均一な溶液が得られる。なお、溶解が不十分である場合は冷却、加温の操作を繰り返してもよい。溶解が充分であるかどうかは、目視により溶液の外観を観察するだけで判断することができる。

#### 【0102】

冷却溶解法においては、冷却時の結露による水分混入を避けるため、密閉容器を用いることが望ましい。また、冷却加温操作において、冷却時に加圧し、加温時の減圧すると、溶解時間を短縮することができる。加圧および減圧を実施するためには、耐圧性容器を用いることが望ましい。

なお、セルロースアシレート（酢化度：60.9%、粘度平均重合度：299）を冷却溶解法によりメチルアセテート中に溶解した20質量%の溶液は、示差走査熱量測定（DSC）によると、33℃近傍にゾル状態とゲル状態との疑似相転移点が存在し、この温度以下では均一なゲル状態となる。従って、この溶液は疑似相転移温度以上、好ましくはゲル相転移温度プラス10℃程度の温度で保存する必要がある。ただし、この疑似相転移温度は、セルロースアシレートの酢化度、粘度平均重合度、溶液濃度や使用する有機溶媒により異なる。

#### 【0103】

調製したセルロースアシレート溶液（ドープ）から、ソルベントキャスト法によりセルロースアシレートフィルムを製造する。

ドープは、ドラムまたはバンド上に流延し、溶媒を蒸発させてフィルムを形成する。流延前のドープは、固形分量が18乃至35%となるように濃度を調整することが好ましい。ドラムまたはバンドの表面は、鏡面状態に仕上げておくことが好ましい。ソルベントキャスト法における流延および乾燥方法については、米国特許2336310号、同2367603号、同2492078号、同2492977号、同2492978号、同2607704号、同2739069号、同2739070号、英国特許640731号、同736892号の各明細書、特公昭45-4554号、同49-5614号、特開昭60-176834号、同60-203430号、同62-115035号の各公報に記載がある。

ドープは、表面温度が10℃以下のドラムまたはバンド上に流延することが好ましい。流延してから2秒以上風に当てて乾燥することが好ましい。得られたフィルムをドラムまたはバンドから剥ぎ取り、さらに100から160℃まで逐次温度を変えた高温風で乾燥して残留溶剤を蒸発させることもできる。以上の方法は、特公平5-17844号公報に記載がある。この方法によると、流延から剥ぎ取りまでの時間を短縮することが可能である。この方法を実施するためには、流延時のドラムまたはバンドの表面温度においてドープがゲル化することが必要である。

#### 【0104】

セルロースアシレートフィルムには、機械的物性を改良するため、または乾燥速度を向

上するために、可塑剤を添加することができる。可塑剤としては、リン酸エステルまたはカルボン酸エステルが用いられる。リン酸エステルの例には、トリフェニルフォスフェート (TPP) およびトリクレジルホスフェート (TCP) が含まれる。カルボン酸エステルとしては、フタル酸エステルおよびクエン酸エステルが代表的である。フタル酸エステルの例には、ジメチルフタレート (DMP)、ジエチルフタレート (DEP)、ジブチルフタレート (DBP)、ジオクチルフタレート (DOP)、ジフェニルフタレート (DPP) およびジエチルヘキシルフタレート (DEHP) が含まれる。クエン酸エステルの例には、O-アセチルクエン酸トリエチル (OACTE) およびO-アセチルクエン酸トリブチル (OACTB) が含まれる。その他のカルボン酸エステルの例には、オレイン酸ブチル、リシノール酸メチルアセチル、セバシン酸ジブチル、種々のトリメリット酸エステルが含まれる。フタル酸エステル系可塑剤 (DMP、DEP、DBP、DOP、DPP、DEHP) が好ましく用いられる。DEP および DPP が特に好ましい。

可塑剤の添加量は、セルロースエステルの量の 0.1 乃至 25 質量%であることが好ましく、1 乃至 20 質量%であることがさらに好ましく、3 乃至 15 質量%であることが最も好ましい。

#### 【0105】

セルロースアシレートフィルムには、劣化防止剤 (例、酸化防止剤、過氧化物分解剤、ラジカル禁止剤、金属不活性化剤、酸捕獲剤、アミン) を添加してもよい。劣化防止剤については、特開平 3-199201 号、同 5-1907073 号、同 5-194789 号、同 5-271471 号、同 6-107854 号の各公報に記載がある。劣化防止剤の添加量は、劣化防止剤添加による効果が発現し、フィルム表面への劣化防止剤のブリードアウト (滲み出し) を抑制する観点から、調製する溶液 (ドープ) の 0.01 乃至 1 質量%であることが好ましく、0.01 乃至 0.2 質量%であることがさらに好ましい。特に好ましい劣化防止剤の例としては、ブチル化ヒドロキシトルエン (BHT)、トリベンジルアミン (TBA) を挙げることができる。

#### 【0106】

[セルロースアシレートフィルムの延伸処理]

セルロースアシレートフィルムは、延伸処理によりレターデーションを調整することができる。延伸倍率は、3 乃至 100%であることが好ましい。

延伸方法は請求の範囲を逸脱しない範囲で既存の方法を用いることができるが、面内の均一性の観点から特にテンター延伸が好ましく用いられる。本発明のセルロースアシレートフィルムは少なくとも 100 cm 以上の幅であることが好ましく、全幅の Re 値のばらつきが  $\pm 5$  nm であることが好ましく、 $\pm 3$  nm であることが更に好ましい。また、Rth 値のバラツキは  $\pm 10$  nm が好ましく、 $\pm 5$  nm であることが更に好ましい。また、長さ方向の Re 値、及び Rth 値のバラツキも幅方向のバラツキの範囲内であることが好ましい。

また延伸処理は製膜工程の途中で行ってもよいし、製膜して巻き取った原反を延伸処理しても良い。前者の場合には残留溶剂量を含んだ状態で延伸を行っても良く、延伸開始時の残留溶剂量が 2 乃至 50%であることが好ましい。延伸開始時の残留溶剂量とは、テンター延伸であれば、ウェブ (生乾きのドープ) の両端をクリップで掴み始めた時の残留溶剂量のことであり、5 乃至 50%で延伸を開始することがさらに好ましく、10 乃至 45%で延伸を開始することが特に好ましい。なお、残留溶剂量は下記式で計算する。

(残留溶剂量) =

$$100 \times \{ (\text{ウェブ中の溶剂量}) / (\text{ウェブの全体量}) \}$$

また、この際、フィルムを長手方向に搬送しながら長手方向と直交する方向に延伸して該フィルムの遅相軸が該フィルムの長尺方向に対して直交するようにすることが好ましい。

延伸温度は延伸時の残留溶剂量と膜厚によって適当な条件を選ぶことができる。

残留溶剤を含む状態で延伸した場合には、延伸後に乾燥させることが好ましい。乾燥方法は前記フィルムの製膜に記載の方法に準じて行うことができる。

延伸後のセルロースアシレートフィルムの厚さは、 $110\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $40$ 乃至 $110\mu\text{m}$ であり、より好ましくは $60$ 乃至 $110\mu\text{m}$ であり、 $80$ 乃至 $110\mu\text{m}$ であることが最も好ましい。この膜厚は本発明の光学補償シートの膜厚に相当する。

#### 【0107】

[380nmにおける透過率]

本発明のセルロースアシレートフィルムは、380nmにおける透過率が8%以下であることが好ましく、5%以下がさらに好ましい。380nmにおける透過率の低い光学フィルムが偏光板を作製したときの耐光性に優れるため好ましい。

380nmにおける透過率は、例えば島津自記分光光度計UV3100を用い、フィルムの分光吸収スペクトルを測定し、380nmにおける透過率を求めることができる。

#### 【0108】

[透明性]

本発明のセルロースアシレートフィルムの透明性は、例えば、試料 $20\text{mm}\times 70\text{mm}$ を、 $25^{\circ}\text{C}$ 60%RHで透明度測定器（AKA光電管比色計、KOTAKI製作所）で可視光（615nm）の測定した透過率が、91~100であることが好ましい。

#### 【0109】

[ヘイズ]

本発明のセルロースアシレートフィルムは、例えば、ヘイズ計（1001DP型、日本電色工業（株）製）を用いて測定した値が0~1.2であることが好ましい。さらに好ましくは、0~1.0である。

#### 【0110】

[面状故障]

本発明のセルロースアシレートフィルムは、例えば、セルロースエステルフィルムをサンプリングし、得られたフィルムの両端部30cm幅、長さ1m上に存在する $30\mu\text{m}$ 以上の異物あるいは凝集物の数を数えて求めた値が0~50であることが好ましい。さらに好ましくは0~40、特に好ましくは0~30である。

#### 【0111】

[透湿度]

本発明のセルロースアシレートフィルムの透湿度、例えば、試料 $70\text{mm}\Phi$ を $25^{\circ}\text{C}$ 90%RHで24時間調湿し、透湿試験装置（KK-709007、東洋精機（株））にてJIS Z-0208に従って、単位面積あたりの水分量を算出（ $\text{g}/\text{m}^2$ ）し、  
透湿度＝調湿後重量－調湿前重量

で求めることができる。 $25^{\circ}\text{C}$ 90%RHでの透湿度は $20\text{g}/\text{m}^2\cdot 24\text{hr}$ 乃至 $250\text{g}/\text{m}^2\cdot 24\text{hr}$ であることが好ましく、さらには $20\text{g}/\text{m}^2\cdot 24\text{hr}$ 乃至 $230\text{g}/\text{m}^2\cdot 24\text{hr}$ であることが特に好ましい。

分配係数の大きい（疎水性の高い）紫外線吸収剤を使用すると透湿度は小さくなる傾向があり、これは、フィルム全体の疎水性が増したためと思われる。透湿度が小さいと、環境湿度による光学性能の変化が小さくなると推定されるため、好ましい傾向である。

#### 【0112】

[セルロースアシレートフィルムの表面処理]

セルロースアシレートフィルムの表面エネルギーを55乃至 $75\text{mN}/\text{m}$ とするには、表面処理を施すことが好ましい。表面処理の例として、ケン化処理、プラズマ処理、火炎処理、および紫外線照射処理が挙げられる。ケン化処理には、酸ケン化処理およびアルカリケン化処理が含まれる。プラズマ処理にはコロナ放電処理およびグロー放電処理が含まれる。フィルムの平面性を保つために、これらの表面処理においては、セルロースアシレートフィルムの温度をガラス転移温度（ $T_g$ ）以下、具体的には $150^{\circ}\text{C}$ 以下とすることが好ましい。これらの表面処理後のセルロースアセテートフィルムの表面エネルギーは55乃至 $75\text{mN}/\text{m}$ であることが好ましい。

グロー放電処理は、 $10^{-3}\sim 20\text{Torr}$ の低圧ガス下でおこる低温プラズマでもよく、更にまた大気圧下でのプラズマ処理も好ましい。プラズマ励起性気体は、上記のよう

な条件においてプラズマ励起される気体であり、アルゴン、ヘリウム、ネオン、クリプトン、キセノン、窒素、二酸化炭素、テトラフルオロメタンの様なフロン類及びそれらの混合物などがあげられる。これらについては、詳細が発明協会公開技報（公技番号 2001-1745、2001年3月15日発行、発明協会）にて30頁～32頁に詳細に記載されている。なお、近年注目されている大気圧でのプラズマ処理は、例えば10～1000 KeV下で20～500 Kgyの照射エネルギーが用いられ、より好ましくは30～500 KeV下で20～300 Kgyの照射エネルギーが用いられる。これらの中でも特に好ましくは、アルカリ鹼化処理でありセルロースアシレートフィルムの表面処理としては極めて有効である。

#### 【0113】

アルカリ鹼化処理は、セルロースアシレートフィルムを鹼化液の槽に直接浸漬する方法または鹼化液をセルロースアシレートフィルム塗布する方法で実施することが好ましい。塗布方法としては、ディップコーティング法、カーテンコーティング法、エクストルージョンコーティング法、バーコーティング法およびE型塗布法を挙げることができる。アルカリ鹼化処理塗布液の溶媒は、鹼化液の透明支持体に対して塗布するために濡れ性が良く、また鹼化液溶媒によって透明支持体表面に凹凸を形成させずに、面状を良好なまま保つ溶媒を選択することが好ましい。具体的には、アルコール系溶媒が好ましく、イソプロピルアルコールが特に好ましい。また、界面活性剤の水溶液を溶媒として使用することもできる。アルカリ鹼化塗布液のアルカリは、上記溶媒に溶解するアルカリが好ましく、KOH、NaOHがさらに好ましい。鹼化塗布液のpHは10以上が好ましく、12以上がさらに好ましい。アルカリ鹼化時の反応条件は、室温で1秒以上5分以下が好ましく、5秒以上5分以下がさらに好ましく、20秒以上3分以下が特に好ましい。アルカリ鹼化反応後、鹼化液塗布面を水洗あるいは酸で洗浄したあと水洗することが好ましい。

#### 【0114】

これらの方法で得られた固体の表面エネルギーは「ぬれの基礎と応用」（リアライズ社 1989. 12. 10発行）に記載のように接触角法、湿潤熱法、および吸着法により求めることができる。本発明のセルロースアシレートフィルムの場合、接触角法を用いることが好ましい。具体的には、表面エネルギーが既知である2種類の溶液をセルロースアシレートフィルムに滴下し、液滴の表面とフィルム表面との交点において、液滴に引いた接線とフィルム表面のなす角で、液滴を含む方の角を接触角と定義し、計算によりフィルムの表面エネルギーを算出できる。

#### 【0115】

セルロースアシレートフィルムに上記の表面処理を実施することにより、フィルムの表面エネルギーが55乃至75 mN/mであるセルロースアシレートフィルムを得ることができる。このセルロースアシレートフィルムを偏光板の透明保護膜とすることにより、偏光膜とセルロースアシレートフィルムの接着性を向上させることができる。また、本発明のセルロースアシレートフィルムをOCBモードの液晶表示装置に用いる場合、本発明の光学補償シートは、セルロースアシレートフィルム上に配向膜を形成し、その上に円盤状化合物もしくは棒状液晶化合物を含む光学異方性層を設けても良い。光学異方性層は、配向膜上に円盤状化合物（もしくは棒状液晶化合物）を配向させ、その配向状態を固定することにより形成する。このようにセルロースアシレートフィルム上に光学異方性層を設ける場合、従来ではセルロースアシレートフィルムと配向膜との接着性を確保するために、両者の間にゼラチン下塗り層を設ける必要があったが、本発明の、表面エネルギーが55乃至75 mN/mであるセルロースアシレートフィルムを用いることにより、ゼラチン下塗り層を不要とすることができる。

#### 【0116】

以上説明した少なくとも一種の棒状化合物と一種以上の円盤状化合物を含んで延伸され、上記レターデーション値 $R_e$ 、 $R_{th}$ 、および $R_e/R_{th}$ 比を満たし、膜厚が $40\mu\text{m}$ ～ $110\mu\text{m}$ のセルロースアシレートフィルムは、一枚だけで光学補償シートとして機能する。

## 【0117】

本発明のセルロースアシレートフィルムは、光学補償シートとして用いることが好ましい。

また、本発明のセルロースアシレートフィルムは、セルロースアセテートフィルムであることが好ましい。

## 【0118】

## [偏光板]

偏光板は、偏光膜およびその両側に配置された二枚の透明保護膜からなる。一方の保護膜として、上記のセルロースアシレートフィルムからなる光学補償シートを用いることができる。他方の保護膜は、通常のセルロースアセテートフィルムを用いてもよい。

偏光膜には、ヨウ素系偏光膜、二色性染料を用いる染料系偏光膜やポリエーテル系偏光膜がある。ヨウ素系偏光膜および染料系偏光膜は、一般にポリビニルアルコール系フィルムを用いて製造する。

セルロースアシレートフィルムからなる光学補償シートの遅相軸と偏光膜の透過軸とは、実質的に平行になるように配置する。

## 【0119】

## [反射防止層]

偏光板の、液晶セルと反対側に配置される透明保護膜には反射防止層を設けることが好ましい。特に本発明では透明保護膜上に少なくとも光散乱層と低屈折率層がこの順で積層した反射防止層又は透明保護膜上に中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層がこの順で積層した反射防止層が好適に用いられる。以下にそれらの好ましい例を記載する。

## 【0120】

透明保護膜上に光散乱層と低屈折率層を設けた反射防止層の好ましい例について述べる。

本発明の光散乱層には、マット粒子が分散しており、光散乱層のマット粒子以外の部分の素材の屈折率は1.50～2.00の範囲にあることが好ましく、低屈折率層の屈折率は1.35～1.49の範囲にあることが好ましい。本発明においては光散乱層は、防眩性とハードコート性を兼ね備えており、1層でもよいし、複数層、例えば2層～4層で構成されていてもよい。

## 【0121】

反射防止層は、その表面凹凸形状として、中心線平均粗さ $R_a$ が $0.08 \sim 0.40 \mu\text{m}$ 、10点平均粗さ $R_z$ が $R_a$ の10倍以下、平均山谷距離 $S_m$ が $1 \sim 100 \mu\text{m}$ 、凹凸最深部からの凸部高さの標準偏差が $0.5 \mu\text{m}$ 以下、中心線を基準とした平均山谷距離 $S_m$ の標準偏差が $20 \mu\text{m}$ 以下、傾斜角 $0 \sim 5$ 度の面が10%以上となるように設計することで、十分な防眩性と目視での均一なマット感が達成され、好ましい。また、C光源下での反射光の色味が $a^*$ 値 $-2 \sim 2$ 、 $b^*$ 値 $-3 \sim 3$ 、 $380 \text{ nm} \sim 780 \text{ nm}$ の範囲内での反射率の最小値と最大値の比 $0.5 \sim 0.99$ であることで、反射光の色味がニュートラルとなり、好ましい。またC光源下での透過光の $b^*$ 値が $0 \sim 3$ とすることで、表示装置に適用した際の白表示の黄色味が低減され、好ましい。また、面光源上と本発明の反射防止フィルムの上に $120 \mu\text{m} \times 40 \mu\text{m}$ の格子を挿入してフィルム上で輝度分布を測定した際の輝度分布の標準偏差が20以下であると、高精細パネルに本発明のフィルムを適用したときのギラツキが低減され、好ましい。

## 【0122】

本発明の反射防止層は、その光学特性として、鏡面反射率2.5%以下、透過率90%以上、60度光沢度70%以下とすることで、外光の反射を抑制でき、視認性が向上するため好ましい。特に鏡面反射率は1%以下がより好ましく、0.5%以下であることが最も好ましい。ヘイズ20%～50%、内部ヘイズ/全ヘイズ値 $0.3 \sim 1$ 、光散乱層までのヘイズ値から低屈折率層を形成後のヘイズ値の低下が15%以内、くし幅 $0.5 \text{ mm}$ における透過像鮮明度20%～50%、垂直透過光/垂直から2度傾斜方向の透過率比が $1.5 \sim 5.0$ とすることで、高精細LCDパネル上でのギラツキ防止、文字等のボケの低

減が達成され、好ましい。

#### 【0123】

##### [低屈折率層]

本発明の反射防止フィルムの低屈折率層の屈折率は、1.20～1.49であり、好ましくは1.30～1.44の範囲にある。さらに、低屈折率層は下記数式(VI)を満たすことが低反射率化の点で好ましい。

数式(VI)

$$(m/4) \times 0.7 < n_1 d_1 < (m/4) \times 1.3$$

式中、 $m$ は正の奇数であり、 $n_1$ は低屈折率層の屈折率であり、そして、 $d_1$ は低屈折率層の膜厚(nm)である。また、 $\lambda$ は波長であり、500～550nmの範囲の値である。

#### 【0124】

本発明の低屈折率層を形成する素材について以下に説明する。

本発明の低屈折率層には、低屈折率バインダーとして、含フッ素ポリマーを含む。フッ素ポリマーとしては動摩擦係数0.03～0.20、水に対する接触角90～120°、純水の滑落角が70°以下の熱または電離放射線により架橋する含フッ素ポリマーが好ましい。本発明の反射防止フィルムを画像表示装置に装着した時、市販の接着テープとの剥離力が低いほどシールやメモを貼り付けた後に剥がれ易くなり好ましく、500gf以下が好ましく、300gf以下がより好ましく、100gf以下が最も好ましい。また、微小硬度計で測定した表面硬度が高いほど、傷がつき難く、0.3GPa以上が好ましく、0.5GPa以上がより好ましい。

#### 【0125】

低屈折率層に用いられる含フッ素ポリマーとしてはパーフルオロアルキル基含有シラン化合物(例えば(ヘプタデカフルオロ-1,1,2,2-テトラヒドロデシル)トリエトキシシラン)の加水分解、脱水縮合物の他、含フッ素モノマー単位と架橋反応性付与のための構成単位を構成成分とする含フッ素共重合体が挙げられる。

#### 【0126】

含フッ素モノマー単位的具体例としては、例えばフルオロオレフィン類(例えばフルオロエチレン、ビニリデンフルオリド、テトラフルオロエチレン、パーフルオロオクチルエチレン、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロ-2,2-ジメチル-1,3-ジオキソール等)、(メタ)アクリル酸の部分または完全フッ素化アルキルエステル誘導体類(例えばビスコート6FM(大阪有機化学製)やM-2020(ダイキン製)等)、完全または部分フッ素化ビニルエーテル類等が挙げられるが、好ましくはパーフルオロオレフィン類であり、屈折率、溶解性、透明性、入手性等の観点から特に好ましくはヘキサフルオロプロピレンである。

#### 【0127】

架橋反応性付与のための構成単位としてはグリシジル(メタ)アクリレート、グリシジルビニルエーテルのように分子内にあらかじめ自己架橋性官能基を有するモノマーの重合によって得られる構成単位、カルボキシル基やヒドロキシ基、アミノ基、スルホ基等を有するモノマー(例えば(メタ)アクリル酸、メチロール(メタ)アクリレート、ヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート、アリルアクリレート、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ヒドロキシブチルビニルエーテル、マレイン酸、クロトン酸等)の重合によって得られる構成単位、これらの構成単位に高分子反応によって(メタ)アクリルロイル基等の架橋反応性基を導入した構成単位(例えばヒドロキシ基に対してアクリル酸クロリドを作用させる等の手法で導入できる)が挙げられる。

#### 【0128】

また上記含フッ素モノマー単位、架橋反応性付与のための構成単位以外に溶剤への溶解性、皮膜の透明性等の観点から適宜フッ素原子を含有しないモノマーを共重合することもできる。併用可能なモノマー単位には特に限定はなく、例えばオレフィン類(エチレン、プロピレン、イソプレン、塩化ビニル、塩化ビニリデン等)、アクリル酸エステル類(ア



クリル酸メチル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸2-エチルヘキシル)、メタクリル酸エステル類(メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、エチレングリコールジメタクリレート等)、スチレン誘導体(スチレン、ジビニルベンゼン、ビニルトルエン、 $\alpha$ -メチルスチレン等)、ビニルエーテル類(メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル等)、ビニルエステル類(酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、桂皮酸ビニル等)、アクリルアミド類(N-tert-ブチルアクリルアミド、N-シクロヘキシルアクリルアミド等)、メタクリルアミド類、アクリロニトリル誘導体等を挙げることができる。

#### 【0129】

上記のポリマーに対しては特開平10-25388号および特開平10-147739号各公報に記載のごとく適宜硬化剤を併用しても良い。

#### 【0130】

##### [光散乱層]

光散乱層は、表面散乱および/または内部散乱による光拡散性と、フィルムの耐擦傷性を向上するためのハードコート性をフィルムに寄与する目的で形成される。従って、ハードコート性を付与するためのバインダー、光拡散性を付与するためのマツト粒子、および必要に応じて高屈折率化、架橋収縮防止、高強度化のための無機フィラーを含んで形成される。

#### 【0131】

光散乱層の膜厚は、ハードコート性を付与する目的で、1~10  $\mu\text{m}$ が好ましく、1.2~6  $\mu\text{m}$ がより好ましい。薄すぎるとハード性が不足し、厚すぎるとカールや脆性が悪化して加工適性が不足となる。

#### 【0132】

散乱層のバインダーとしては、飽和炭化水素鎖またはポリエーテル鎖を主鎖として有するポリマーであることが好ましく、飽和炭化水素鎖を主鎖として有するポリマーであることがさらに好ましい。また、バインダーポリマーは架橋構造を有することが好ましい。飽和炭化水素鎖を主鎖として有するバインダーポリマーとしては、エチレン性不飽和モノマーの重合体が好ましい。飽和炭化水素鎖を主鎖として有し、かつ架橋構造を有するバインダーポリマーとしては、二個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーの(共)重合体が好ましい。バインダーポリマーを高屈折率にするには、このモノマーの構造中に芳香族環や、フッ素以外のハロゲン原子、硫黄原子、リン原子、及び窒素原子から選ばれた少なくとも1種の原子を含むものを選択することもできる。

#### 【0133】

二個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーとしては、多価アルコールと(メタ)アクリル酸とのエステル(例、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ブタンジオールジ(メタ)アクリレート、ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4-シクロヘキサンジアクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート)、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、トリメチロールエタントリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート、1,2,3-シクロヘキサントトラメタクリレート、ポリウレタンポリアクリレート、1,2,3-シクロヘキサントトラメタクリレート)、上記のエチレンオキサイド変性体、ビニルベンゼンおよびその誘導体(例、1,4-ジビニルベンゼン、4-ビニル安息香酸-2-アクリロイルエチルエステル、1,4-ジビニルシクロヘキサノン)、ビニルスルホン(例、ジビニルスルホン)、アクリルアミド(例、メチレンビスアクリルアミド)およびメタクリルアミドが挙げられる。上記モノマーは2種以上併用してもよい。

#### 【0134】

高屈折率モノマーの具体例としては、ビス(4-メタクリロイルチオフェニル)スルフィド、ビニルナフタレン、ビニルフェニルスルフィド、4-メタクリロキシフェニル-4

、ーメトキシフェニルチオエーテル等が挙げられる。これらのモノマーも2種以上併用してもよい。

#### 【0135】

これらのエチレン性不飽和基を有するモノマーの重合は、光ラジカル開始剤あるいは熱ラジカル開始剤の存在下、電離放射線の照射または加熱により行うことができる。

従って、エチレン性不飽和基を有するモノマー、光ラジカル開始剤あるいは熱ラジカル開始剤、マツト粒子および無機フィラーを含有する塗液を調製し、該塗液を透明支持体上に塗布後電離放射線または熱による重合反応により硬化して反射防止膜を形成することができる。これらの光ラジカル開始剤等は公知のものを使用することができる。

#### 【0136】

ポリエーテルを主鎖として有するポリマーは、多官能エポキシ化合物の開環重合体が好ましい。多官能エポキシ化合物の開環重合は、光酸発生剤あるいは熱酸発生剤の存在下、電離放射線の照射または加熱により行うことができる。

従って、多官能エポキシ化合物、光酸発生剤あるいは熱酸発生剤、マツト粒子および無機フィラーを含有する塗液を調製し、該塗液を透明支持体上に塗布後電離放射線または熱による重合反応により硬化して反射防止膜を形成することができる。

#### 【0137】

二個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーの代わりにまたはそれに加えて、架橋性官能基を有するモノマーを用いてポリマー中に架橋性官能基を導入し、この架橋性官能基の反応により、架橋構造をバインダーポリマーに導入してもよい。

架橋性官能基の例には、イソシアナート基、エポキシ基、アジリジン基、オキサゾリン基、アルデヒド基、カルボニル基、ヒドラジン基、カルボキシル基、メチロール基および活性メチレン基が含まれる。ビニルスルホン酸、酸無水物、シアノアクリレート誘導体、メラミン、エーテル化メチロール、エステルおよびウレタン、テトラメトキシシランのような金属アルコキシドも、架橋構造を導入するためのモノマーとして利用できる。ブロックイソシアナート基のように、分解反応の結果として架橋性を示す官能基を用いてもよい。すなわち、本発明において架橋性官能基は、すぐには反応を示すものではなくとも、分解した結果反応性を示すものであってもよい。

これら架橋性官能基を有するバインダーポリマーは塗布後、加熱することによって架橋構造を形成することができる。

#### 【0138】

光散乱層には、防眩性付与の目的で、フィラー粒子より大きく、平均粒径が $1 \sim 10 \mu\text{m}$ 、好ましくは $1.5 \sim 7.0 \mu\text{m}$ のマツト粒子、例えば無機化合物の粒子または樹脂粒子が含有される。

上記マツト粒子の具体例としては、例えばシリカ粒子、 $\text{TiO}_2$ 粒子等の無機化合物の粒子；アクリル粒子、架橋アクリル粒子、ポリスチレン粒子、架橋スチレン粒子、メラミン樹脂粒子、ベンゾグアナミン樹脂粒子等の樹脂粒子が好ましく挙げられる。なかでも架橋スチレン粒子、架橋アクリル粒子、架橋アクリルスチレン粒子、シリカ粒子が好ましい。

マツト粒子の形状は、球状あるいは不定形のいずれも使用できる。

#### 【0139】

また、粒子径の異なる2種以上のマツト粒子を併用して用いてもよい。より大きな粒子径のマツト粒子で防眩性を付与し、より小さな粒子径のマツト粒子で別の光学特性を付与することが可能である。

#### 【0140】

さらに、上記マツト粒子の粒子径分布としては単分散であることが最も好ましく、各粒子の粒子径は、それぞれ同一に近ければ近いほど良い。例えば平均粒子径よりも20%以上粒子径が大きな粒子を粗大粒子と規定した場合には、この粗大粒子の割合は全粒子数の1%以下であることが好ましく、より好ましくは0.1%以下であり、さらに好ましくは0.01%以下である。このような粒子径分布を持つマツト粒子は通常の合成反応後に、

分級によって得られ、分級の回数を上げることやその程度を強くすることにより、より好ましい分布のマット剤を得ることができる。

#### 【0141】

上記マット粒子は、形成された光散乱層のマット粒子量が好ましくは  $10 \sim 1000 \text{ mg/m}^2$ 、より好ましくは  $100 \sim 700 \text{ mg/m}^2$  となるように光散乱層に含有される。

。マット粒子の粒度分布はコールターカウンター法により測定し、測定された分布を粒子数分布に換算する。

#### 【0142】

光散乱層には、層の屈折率を高めるために、上記のマット粒子に加えて、チタン、ジルコニウム、アルミニウム、インジウム、亜鉛、錫、アンチモンのうちより選ばれる少なくとも1種の金属の酸化物からなり、平均粒径が  $0.2 \mu\text{m}$  以下、好ましくは  $0.1 \mu\text{m}$  以下、より好ましくは  $0.06 \mu\text{m}$  以下である無機フィラーが含有されることが好ましい。

また逆に、マット粒子との屈折率差を大きくするために、高屈折率マット粒子を用いた光散乱層では層の屈折率を低目に保つためにケイ素の酸化物を用いることも好ましい。好ましい粒径は前述の無機フィラーと同じである。

光散乱層に用いられる無機フィラーの具体例としては、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{ZrO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{In}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZnO}$ 、 $\text{SnO}_2$ 、 $\text{Sb}_2\text{O}_3$ 、ITOと $\text{SiO}_2$ 等が挙げられる。 $\text{TiO}_2$ および $\text{ZrO}_2$ が高屈折率化の点で特に好ましい。該無機フィラーは表面をシランカップリング処理又はチタンカップリング処理されることも好ましく、フィラー表面にバインダー種と反応できる官能基を有する表面処理剤が好ましく用いられる。

これらの無機フィラーの添加量は、光散乱層の全質量の  $10 \sim 90\%$  であることが好ましく、より好ましくは  $20 \sim 80\%$  であり、特に好ましくは  $30 \sim 75\%$  である。

なお、このようなフィラーは、粒径が光の波長よりも十分小さいために散乱が生じず、バインダーポリマーに該フィラーが分散した分散体は光学的に均一な物質として振舞う。

#### 【0143】

光散乱層のバインダーおよび無機フィラーの混合物のバルクの屈折率は、 $1.48 \sim 2.00$  であることが好ましく、より好ましくは  $1.50 \sim 1.80$  である。屈折率を上記範囲とするには、バインダー及び無機フィラーの種類及び量割合を適宜選択すればよい。どのように選択するかは、予め実験的に容易に知ることができる。

#### 【0144】

光散乱層は、特に塗布ムラ、乾燥ムラ、点欠陥等の面状均一性を確保するために、フッ素系、シリコン系の何れかの界面活性剤、あるいはその両者を防眩層形成用の塗布組成物中に含有する。特にフッ素系の界面活性剤は、より少ない添加量において、本発明の反射防止フィルムの塗布ムラ、乾燥ムラ、点欠陥等の面状故障を改良する効果が現れるため、好ましく用いられる。面状均一性を高めつつ、高速塗布適性を持たせることにより生産性を高めることが目的である。

#### 【0145】

次に透明保護膜上に中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層がこの順で積層した反射防止層について述べる。

基体上に少なくとも中屈折率層、高屈折率層、低屈折率層（最外層）の順序の層構成から成る反射防止膜は、以下の関係を満足する屈折率を有する様に設計される。

高屈折率層の屈折率  $>$  中屈折率層の屈折率  $>$  透明支持体の屈折率  $>$  低屈折率層の屈折率  
又、透明支持体と中屈折率層の間に、ハードコート層を設けてもよい。更には、中屈折率ハードコート層、高屈折率層及び低屈折率層からなってもよい。

例えば、特開平 8-122504 号公報、同 8-110401 号公報、同 10-300902 号公報、特開 2002-243906 号公報、特開 2000-111706 号公報等が挙げられる。又、各層に他の機能を付与させてもよく、例えば、防汚性の低屈折率層、帯電防止性の高屈折率層としたもの（例、特開平 10-206603 号公報、特開 2002-243906 号公報等）等が挙げられる。

反射防止膜のヘイズは、5%以下あることが好ましく、3%以下がさらに好ましい。又膜の強度は、JIS K5400に従う鉛筆硬度試験でH以上であることが好ましく、2H以上であることがさらに好ましく、3H以上であることが最も好ましい。

#### 【0146】

##### [高屈折率層および中屈折率層]

反射防止膜の高い屈折率を有する層は、平均粒径100nm以下の高屈折率の無機化合物超微粒子及びマトリックスバインダーを少なくとも含有する硬化性膜から成る。

高屈折率の無機化合物微粒子としては、屈折率1.65以上の無機化合物が挙げられ、好ましくは屈折率1.9以上のものが挙げられる。例えば、Ti、Zn、Sb、Sn、Zr、Ce、Ta、La、In等の酸化物、これらの金属原子を含む複合酸化物等が挙げられる。

このような超微粒子とするには、粒子表面が表面処理剤で処理されること（例えば、シランカップリング剤等：特開平11-295503号公報、同11-153703号公報、特開2000-9908、アニオン性化合物或は有機金属カップリング剤：特開2001-310432号公報等）、高屈折率粒子をコアとしたコアシェル構造とすること（特開2001-166104等）、特定の分散剤併用（例、特開平11-153703号公報、米国特許第6210858号明細書、特開2002-2776069号公報等）等挙げられる。

マトリックスを形成する材料としては、従来公知の熱可塑性樹脂、硬化性樹脂皮膜等が挙げられる。

更に、ラジカル重合性及び／又はカチオン重合性の重合性基を少なくとも2個以上含有の多官能性化合物含有組成物、加水分解性基を含有の有機金属化合物及びその部分縮合体組成物から選ばれる少なくとも1種の組成物が好ましい。例えば、特開2000-47004号公報、同2001-315242号公報、同2001-31871号公報、同2001-296401号公報等に記載の化合物が挙げられる。

又、金属アルコキドの加水分解縮合物から得られるコロイド状金属酸化物と金属アルコキド組成物から得られる硬化性膜も好ましい。例えば、特開2001-293818号公報等に記載されている。

高屈折率層の屈折率は、一般に1.70～2.20である。高屈折率層の厚さは、5nm～10μmであることが好ましく、10nm～1μmであることがさらに好ましい。

中屈折率層の屈折率は、低屈折率層の屈折率と高屈折率層の屈折率との間の値となるように調整する。中屈折率層の屈折率は、1.50～1.70であることが好ましい。また、厚さは5nm～10μmであることが好ましく、10nm～1μmであることがさらに好ましい。

#### 【0147】

##### [低屈折率層]

低屈折率層は、高屈折率層の上に順次積層して成る。低屈折率層の屈折率は1.20～1.55である。好ましくは1.30～1.50である。

耐擦傷性、防汚性を有する最外層として構築することが好ましい。耐擦傷性を大きく向上させる手段として表面への滑り性付与が有効で、従来公知のシリコンの導入、フッ素の導入等から成る薄膜層の手段を適用できる。

含フッ素化合物の屈折率は1.35～1.50であることが好ましい。より好ましくは1.36～1.47である。また、含フッ素化合物はフッ素原子を35～80質量%の範囲で含む架橋性若しくは重合性の官能基を含む化合物が好ましい。

例えば、特開平9-222503号公報段落[0018]～[0026]、同11-38202号公報段落[0019]～[0030]、特開2001-40284号公報段落[0027]～[0028]、特開2000-284102号公報等に記載の化合物が挙げられる。

シリコン化合物としてはポリシロキサン構造を有する化合物であり、高分子鎖中に硬化性官能基あるいは重合性官能基を含有して、膜中で橋かけ構造を有するものが好まし

い。例えば、反応性シリコーン（例、サイラプレーン（チッソ（株）製等）、両末端にシランール基含有のポリシロキサン（特開平11-258403号公報等）等が挙げられる。

。

架橋又は重合性基を有する含フッ素及び／又はシロキサンのポリマーの架橋又は重合反応は、重合開始剤、増感剤等を含有する最外層を形成するための塗布組成物を塗布と同時にまたは塗布後に光照射や加熱することにより実施することが好ましい。

又、シランカップリング剤等の有機金属化合物と特定のフッ素含有炭化水素基含有のシランカップリング剤とを触媒共存下に縮合反応で硬化するゾルゲル硬化膜も好ましい。

例えば、ポリフルオロアルキル基含有シラン化合物またはその部分加水分解縮合物（特開昭58-142958号公報、同58-147483号公報、同58-147484号公報、特開平9-157582号公報、同11-106704号公報記載等記載の化合物）、フッ素含有長鎖基であるポリ「パーフルオロアルキルエーテル」基を含有するシリル化合物（特開2000-117902号公報、同2001-48590号公報、同2002-53804号公報記載の化合物等）等が挙げられる。

低屈折率層は、上記以外の添加剤として充填剤（例えば、二酸化珪素（シリカ）、含フッ素粒子（フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム、フッ化バリウム）等の一次粒子平均径が1～150 nmの低屈折率無機化合物、特開平11-3820公報の段落番号[0020]～[0038]に記載の有機微粒子等）、シランカップリング剤、滑り剤、界面活性剤等を含有することができる。

低屈折率層が最外層の下層に位置する場合、低屈折率層は気相法（真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、プラズマCVD法等）により形成されても良い。安価に製造できる点で、塗布法が好ましい。

低屈折率層の膜厚は、30～200 nmであることが好ましく、50～150 nmであることがさらに好ましく、60～120 nmであることが最も好ましい。

#### 【0148】

[反射防止層の他の層]

さらに、ハードコート層、前方散乱層、プライマー層、帯電防止層、下塗り層や保護層等を設けてもよい。

#### 【0149】

[ハードコート層]

ハードコート層は、反射防止層を設けた透明保護膜に物理強度を付与するために、透明支持体の表面に設ける。特に、透明支持体と前記高屈折率層の間に設けることが好ましい。

。

ハードコート層は、光及び／又は熱の硬化性化合物の架橋反応、又は、重合反応により形成されることが好ましい。

硬化性官能基としては、光重合性官能基が好ましく、又加水分解性官能基含有の有機金属化合物は有機アルコキシシリル化合物が好ましい。

これらの化合物の具体例としては、高屈折率層で例示したと同様のものが挙げられる。ハードコート層の具体的な構成組成物としては、例えば、特開2002-144913号公報、同2000-9908号公報、WO0/46617号公報等記載のものが挙げられる。

高屈折率層はハードコート層を兼ねることができる。このような場合、高屈折率層で記載した手法を用いて微粒子を微細に分散してハードコート層に含有させて形成することが好ましい。

ハードコート層は、平均粒径0.2～10  $\mu\text{m}$ の粒子を含有させて防眩機能（アンチグレア機能）を付与した防眩層（後述）を兼ねることもできる。

ハードコート層の膜厚は用途により適切に設計することができる。ハードコート層の膜厚は、0.2～10  $\mu\text{m}$ であることが好ましく、より好ましくは0.5～7  $\mu\text{m}$ である。ハードコート層の強度は、JIS K5400に従う鉛筆硬度試験で、H以上であることが好ましく、2H以上であることがさらに好ましく、3H以上であることが最も好ましい。

。又、JIS

K5400に従うテーバー試験で、試験前後の試験片の摩耗量が少ないほど好ましい。

#### 【0150】

##### [帯電防止層]

帯電防止層を設ける場合には体積抵抗率が $10^{-8}$  ( $\Omega\text{cm}^{-3}$ ) 以下の導電性を付与することが好ましい。吸湿性物質や水溶性無機塩、ある種の界面活性剤、カチオンポリマー、アニオンポリマー、コロイダルシリカ等の使用により $10^{-8}$  ( $\Omega\text{cm}^{-3}$ ) の体積抵抗率の付与は可能であるが、温湿度依存性が大きく、低湿では十分な導電性を確保できない問題がある。そのため、導電性層素材としては金属酸化物が好ましい。金属酸化物には着色しているものがあるが、これらの金属酸化物を導電性層素材として用いるとフィルム全体が着色してしまい好ましくない。着色のない金属酸化物を形成する金属としてZn, Ti, Al, In, Si, Mg, Ba, Mo, W, 又はVをあげることができ、これらを主成分とした金属酸化物を用いることが好ましい。具体的な例としては、ZnO, TiO<sub>2</sub>, SnO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>, MgO, BaO, MoO<sub>3</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>等、あるいはこれらの複合酸化物がよく、特にZnO, TiO<sub>2</sub>, 及びSnO<sub>2</sub>が好ましい。異種原子を含む例としては、例えばZnOに対してはAl, In等の添加物、SnO<sub>2</sub>に対してはSb, Nb, ハロゲン元素等の添加、またTiO<sub>2</sub>に対してはNb, Ta等の添加が効果的である。更にまた、特公昭59-6235号公報に記載の如く、他の結晶性金属粒子あるいは繊維状物(例えば酸化チタン)に上記の金属酸化物を付着させた素材を使用しても良い。尚、体積抵抗値と表面抵抗値は別の物性値であり単純に比較することはできないが、体積抵抗値で $10^{-8}$  ( $\Omega\text{cm}^{-3}$ ) 以下の導電性を確保するためには、該導電層が概ね $10^{-10}$  ( $\Omega/\square$ ) 以下の表面抵抗値を有していればよく更に好ましくは $10^{-8}$  ( $\Omega/\square$ ) である。導電層の表面抵抗値は帯電防止層を最表層としたときの値として測定されることが必要であり、本明細書に記載の積層フィルムを形成する途中の段階で測定することができる。

#### 【0151】

##### [液晶表示装置]

本発明のセルロースアシレートフィルムを用いた偏光板は、液晶表示装置に有利に用いられる。本発明の偏光板は、様々な表示モードの液晶セルに用いることができる。TN (Twisted Nematic)、IPS (In-Plane Switching)、FLC (Ferroelectric Liquid Crystal)、AFLC (Anti-ferroelectric Liquid Crystal)、OCB (Optically Compensatory Bend)、STN (Super Twisted Nematic)、VA (Vertically Aligned) およびHAN (Hybrid Aligned Nematic) のような様々な表示モードが提案されている。このうち、OCBモードまたはVAモードに好ましく用いることができる。

#### 【0152】

OCBモードの液晶セルは、棒状液晶性分子を液晶セルの上部と下部とで実質的に逆の方向に(対称的に)配向させるベンド配向モードの液晶セルを用いた液晶表示装置である。OCBモードの液晶セルは、米国特許第4583825号、同5410422号の各明細書に開示されている。棒状液晶分子が液晶セルの上部と下部とで対称的に配向しているため、ベンド配向モードの液晶セルは、自己光学補償機能を有する。そのため、この液晶モードは、OCB (Optically Compensatory Bend) 液晶モードとも呼ばれる。ベンド配向モードの液晶表示装置は、応答速度が速いとの利点がある。

#### 【0153】

VAモードの液晶セルでは、電圧無印加時に棒状液晶性分子が実質的に垂直に配向している。

VAモードの液晶セルには、(1) 棒状液晶性分子を電圧無印加時に実質的に垂直に配

向させ、電圧印加時に実質的に水平に配向させる狭義のVAモードの液晶セル（特開平2-176625号公報記載）に加えて、（2）視野角拡大のため、VAモードをマルチドメイン化した（MVAモードの）液晶セル（SID97、Digest of tech. Papers（予稿集）28（1997）845記載）、（3）棒状液晶性分子を電圧無印加時に実質的に垂直配向させ、電圧印加時にねじれマルチドメイン配向させるモード（n-ASMモード）の液晶セル（日本液晶討論会の予稿集58～59（1998）記載）および（4）SURVAIVALモードの液晶セル（LCDインターナショナル98で発表）が含まれる。

OCBモードおよびVAモードの液晶表示装置は、液晶セルおよびその両側に二枚の偏光板を配置してもよいし、VAモードの場合、偏光板をセルのバックライト側に配置してもよい。液晶セルは、二枚の電極基板の間に液晶を担持している。

#### 【実施例】

##### 【0154】

以下、本発明を実施例に基づき具体的に説明するが、本発明は実施例に限定されない。

##### 【0155】

##### 実施例1

（セルロースアセテート溶液01の調製）

下記表1に示す組成物をミキシングタンクに投入し、攪拌して各成分を溶解し、セルロースアセテート溶液01を調製した。

##### 【0156】

##### 【表1】

#### セルロースアセテート溶液組成

酢化度60.9のセルロースアセテート	100.0質量部
トリフェニルフォスフェート	6.5質量部
ビフェニルフォスフェート	5.2質量部
メチレンクロライド(第1溶媒)	403.0質量部
メタノール(第2溶媒)	60.2質量部

##### 【0157】

（マット剤溶液01の調製）

下記表2に示す組成物を分散機に投入し、攪拌して各成分を溶解し、マット剤溶液01を調製した。

##### 【0158】

##### 【表2】

#### マット剤溶液組成

平均粒径16nmのシリカ粒子 （AEROSIL R972、日本アエロジル(株)製	2.0質量部
メチレンクロライド(第1溶媒)	72.4質量部
メタノール(第2溶媒)	10.8質量部
セルロースアセテート溶液01	10.3質量部

##### 【0159】

（レターデーション制御剤溶液01の調製）

下記表3に示す組成物をミキシングタンクに投入し、加熱しながら攪拌して、各成分を溶解し、レターデーション制御剤溶液01を調製した。

##### 【0160】

【表 3】

## レターデーション制御剤溶液組成

レターデーション制御剤A-2	10質量部
レターデーション制御剤A-12	10質量部
メチレンクロライド(第1溶媒)	58.3質量部
メタノール(第2溶媒)	8.7質量部
セルロースアセテート溶液01	12.8質量部

## 【0161】

(紫外線吸収剤溶液01の調製)

下記表4に示す組成物をミキシングタンクに投入し、加熱しながら攪拌して、各成分を溶解し、紫外線吸収剤溶液01を調製した。

## 【0162】

【表 4】

## 紫外線吸収剤溶液組成

紫外線吸収剤 ア	15質量部
メチレンクロライド(第1溶媒)	58.3質量部
メタノール(第2溶媒)	8.7質量部
セルロースアセテート溶液01	12.8質量部

## 【0163】

(セルロースアセテートフィルムの作製)

上記セルロースアセテート溶液を94.6質量部、マツト剤溶液を1.3質量部、レターデーション制御剤溶液を6.17質量部、UV吸収剤溶液0.66質量部それぞれを濾過後に混合し、バンド流延機を用いて流延した。フィルムをバンドから剥離し、延伸開始時の残留溶剤含量35%で、130℃の条件でフィルムをテンターを用いて26%の延伸倍率で横延伸し、延伸後の幅のまま140℃で30秒間保持した。その後、クリップを外して140℃で40分間乾燥させ、セルロースアセテートフィルムを製造した。出来あがったセルロースアセテートフィルムの膜厚は92 $\mu$ mであった。

## 【0164】

セルロースアセテートの種類及びレターデーション制御剤の種類、添加量、紫外線吸収剤の種類、添加量、延伸開始時の残留溶媒量、延伸倍率を表5の内容に変更した以外は同様にしてセルロースアセテートフィルム2~16を作製した。

## 【0165】

作製したセルロースアセテートフィルムについて、KOBRA(21ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長590nmにおけるReレターデーション値およびRthレターデーション値を測定した。

また、380nmにおける透過率、透明性、ヘイズ、面状故障、および透湿度を以下のとおり測定した。結果を表6に示す。

## 【0166】

[380nmにおける透過率]

島津自記分光光度計UV3100を用い、フィルムの分光吸収スペクトルを測定し、380nmにおける透過率を求めた。

[透明性]

試料20mm×70mmを、25℃60%RHで透明度測定器(AKA光電管比色計、KOTAKI製作所)で可視光(615nm)の測定した。



## [ヘイズ]

ヘイズ計 (1001DP型、日本電色工業 (株) 製) を用いて測定した。

## [面状故障]

セルロースエステルフィルムをサンプリングし、得られたフィルムの両端部 30 cm 幅、長さ 1 m 上に存在する 30  $\mu$  m 以上の異物あるいは凝集物の数を数えて求めた。

## [透湿度]

試料 70 mm  $\Phi$  を 25℃ 90% RH で 24 時間調湿し、透湿試験装置 (KK-709007、東洋精機 (株)) にて JIS Z-0208 に従って、単位面積あたりの水分量を算出 ( $g/m^2$ ) し、

透湿度 = 調湿後重量 - 調湿前重量  
で求めた。

## 【0167】

## 実施例 2

実施例 1 に於いて、セルロースアセテートを、アセチル基の置換度 1.90、プロピオニル基の置換度 0.80 のセルロースアセテートプロピオネートに変更し、レターデーション制御剤の種類、添加量、紫外線吸収剤の種類、添加量、剥ぎ取り時残留溶媒量、延伸倍率を表 5 の内容に変更した以外は同様にしてセルロースアシレートフィルム 17~20 を作製した。

作製したセルロースアシレートフィルムについて、KOBRA (21ADH、王子計測機器 (株) 製) を用いて、波長 590 nm における Re レターデーション値および Rth レターデーション値を測定した。また、実施例 1 と同様に、380 nm における透過率、透明性、ヘイズ、面状故障、および透湿度を測定した。結果を表 6 に示す。

## 【0168】

## 実施例 3

実施例 1 に於いて、セルロースアセテートを、アセチル化度 2.75、6 位の置換率 35% のセルロースアセテートに変更し、レターデーション制御剤の種類、添加量、紫外線吸収剤の種類、添加量、剥ぎ取り時残留溶媒量、延伸倍率を表 5 の内容に変更した以外は同様にしてセルロースアセテートフィルム 21~25 を作製した。

作製したセルロースアセテートフィルムについて、KOBRA (21ADH、王子計測機器 (株) 製) を用いて、波長 590 nm における Re レターデーション値および Rth レターデーション値を測定した。また、実施例 1 と同様に、380 nm における透過率、透明性、ヘイズ、面状故障、および透湿度を測定した。結果を表 6 に示す。

## 【0169】

## 実施例 4

実施例 1 に於いて、セルロースアセテートを、アセチル化度 2.78、6 位の置換率 33% のセルロースアセテートに変更し、レターデーション制御剤の種類、添加量、紫外線吸収剤の種類、添加量、剥ぎ取り時残留溶媒量、延伸倍率を表 5 の内容に変更した以外は同様にしてセルロースアセテートフィルム 26 を作製した。

作製したセルロースアセテートフィルムについて、KOBRA (21ADH、王子計測機器 (株) 製) を用いて、波長 590 nm における Re レターデーション値および Rth レターデーション値を測定した。また、実施例 1 と同様に、380 nm における透過率、透明性、ヘイズ、面状故障、および透湿度を測定した。結果を表 6 に示す。

## 【0170】

## 実施例 5

実施例 1 に於いて、セルロースアセテートを、アセチル化度 2.85、6 位の置換率 33% のセルロースアセテートに変更し、レターデーション制御剤の種類、添加量、紫外線吸収剤の種類、添加量、剥ぎ取り時残留溶媒量、延伸倍率を表 5 の内容に変更した以外は同様にしてセルロースアセテートフィルム 27~30 を作製した。

作製したセルロースアセテートフィルムについて、KOBRA (21ADH、王子計測機器 (株) 製) を用いて、波長 590 nm における Re レターデーション値および Rth レ

ターデーション値を測定した。また、実施例 1 と同様に、380 nm における透過率、透明性、ヘイズ、面状故障、および透湿度を測定した。結果を表 6 に示す。

【0171】

比較例 1

実施例 1 においてセルロースアセテートの種類及びレターデーション制御剤の種類、添加量、紫外線吸収剤の種類、添加量、剥ぎ取り時残留溶媒量、延伸倍率を表 5 の内容に変更した以外は同様にしてセルロースアセレートフィルム 31～35 を作製した。

作製したセルロースアセレートフィルムについて、KOBRA (21ADH、王子計測機器(株)製)を用いて、波長 590 nm における R<sub>e</sub> レターデーション値および R<sub>th</sub> レターデーション値を測定した。また、実施例 5 と同様に、380 nm における透過率、透明性、ヘイズ、面状故障、および透湿度を測定した。結果を表 6 に示す。

紫外線吸収剤を使用していないセルロースアセレートフィルム 31、32 は、マット剤の凝集が生じ、ヘイズ値、面状故障値が悪化した。

また、レターデーション制御剤を使用しなかったセルロースアセレートフィルム 33 は、R<sub>e</sub> 値、R<sub>th</sub> 値が低く、目標値に達しなかった。

また、延伸倍率が 1 % であるセルロースアセレートフィルム 34 は、R<sub>e</sub> 値が低く、好ましい目標値に達しなかった。

また、膜厚の厚いセルロースアセレートフィルム 35 は、透明性が劣ることがわかる。

なお、フィルム 34 は請求項 18 の発明、フィルム 35 は請求項 11 の発明のそれぞれ比較例である。

【0172】

【表5】

酸化度	レタデーション制御剤溶液中の添加量(質量部)	紫外線吸収剤溶液中の添加量(質量部)	各溶液の混合比率					セルロースアセテート100質量部に対する添加量(%)					延伸倍率(倍)	延伸開始時残留溶剤量(%)	延伸後膜厚(μm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			セルロースアセテート100質量部に対する添加量(%)	紫外線吸収剤溶液	調整剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液				紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液	紫外線吸収剤溶液

【0173】

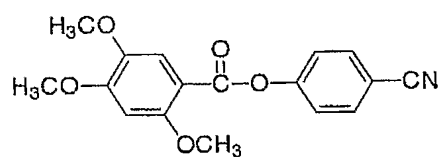
【表6】

		R e ( n m )	R t h ( n m )	R e / R t h	( 延 伸 1 % 当 た り ) R e / R t h 変 化 量	率 ( % ) 3 8 0 n m に お け る 透 過	透 明 性	ヘ イ ズ	面 状 故 障	( 2 5 ° C 9 0 % 透 湿度 ) g / m 2 ・ 2 4 h r
本発明	セルロースアセテートフィルム1	49	129	0.38	0.013	4.3	93.1	0.4	5	180
本発明	セルロースアセテートフィルム2	60	200	0.30	0.012	0.1	93.3	0.3	0	170
本発明	セルロースアセテートフィルム3	45	114	0.39	0.012	4.3	92.9	0.4	4	184
本発明	セルロースアセテートフィルム4	55	103	0.53	0.018	0	93	0.3	1	160
本発明	セルロースアセテートフィルム5	56	146	0.38	0.011	4.9	92.9	0.5	5	185
本発明	セルロースアセテートフィルム6	52	127	0.41	0.012	2	93	0.4	6	181
本発明	セルロースアセテートフィルム7	58	128	0.45	0.012	1.9	93	0.5	4	183
本発明	セルロースアセテートフィルム8	46	95	0.48	0.016	0	93.1	0.3	2	155
本発明	セルロースアセテートフィルム9	58	128	0.45	0.015	0	92.8	0.4	0	174
本発明	セルロースアセテートフィルム10	43	132	0.33	0.012	6.7	92.9	0.5	6	188
本発明	セルロースアセテートフィルム11	55	128	0.43	0.014	5.9	92.8	0.4	3	168
本発明	セルロースアセテートフィルム12	54	106	0.51	0.017	0	92.9	0.3	0	151
本発明	セルロースアセテートフィルム13	50	115	0.43	0.014	3.8	92.6	0.6	6	182
本発明	セルロースアセテートフィルム14	52	120	0.43	0.014	0	92.4	0.7	9	178
本発明	セルロースアセテートフィルム15	46	138	0.33	0.011	1.8	92.3	0.7	14	188
本発明	セルロースアセテートフィルム16	58	210	0.28	0.012	2	92.3	0.6	10	182
本発明	セルロースアセテートフィルム17	62	126	0.49	0.015	4.3	93	0.5	2	169
本発明	セルロースアセテートフィルム18	55	130	0.42	0.013	4.2	93.1	0.4	5	171
本発明	セルロースアセテートフィルム19	55	108	0.51	0.017	0	92.9	0.3	0	153
本発明	セルロースアセテートフィルム20	70	210	0.33	0.013	2.3	92.6	0.7	9	171
本発明	セルロースアセテートフィルム21	58	138	0.42	0.013	4.1	92.9	0.5	5	182
本発明	セルロースアセテートフィルム22	52	112	0.46	0.015	0	92.8	0.4	0	164
本発明	セルロースアセテートフィルム23	58	200	0.29	0.012	1.8	92.8	0.5	5	178
本発明	セルロースアセテートフィルム24	68	220	0.31	0.012	2	93	0.3	3	180
本発明	セルロースアセテートフィルム25	75	210	0.36	0.013	2.1	92.9	0.4	4	176
本発明	セルロースアセテートフィルム26	62	205	0.30	0.012	0	92.7	0.5	0	171
本発明	セルロースアセテートフィルム27	72	215	0.33	0.013	4.5	93.4	0.5	7	186
本発明	セルロースアセテートフィルム28	75	197	0.38	0.014	4	92.9	0.5	3	178
本発明	セルロースアセテートフィルム29	80	180	0.44	0.013	4.1	92.8	0.6	2	165
本発明	セルロースアセテートフィルム30	90	175	0.51	0.013	4	92.9	0.5	4	160
比較例	セルロースアセテートフィルム31	56	132	0.42	0.012	92	92	1.5	77	201
比較例	セルロースアセテートフィルム32	45	143	0.31	0.011	90	92.1	1.4	82	204
比較例	セルロースアセテートフィルム33	8	34	0.24	0.005	0	93	0.5	6	172
比較例	セルロースアセテートフィルム34	8	130	0.06	0.01	0	93.1	0.4	5	171
比較例	セルロースアセテートフィルム35	118	282	0.42	0.013	0	90.1	0.8	15	350

【0174】

## 【化 2 2】

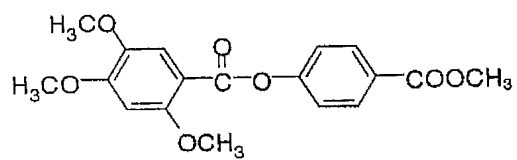
レターデーション制御剤A-2



## 【0 1 7 5】

## 【化 2 3】

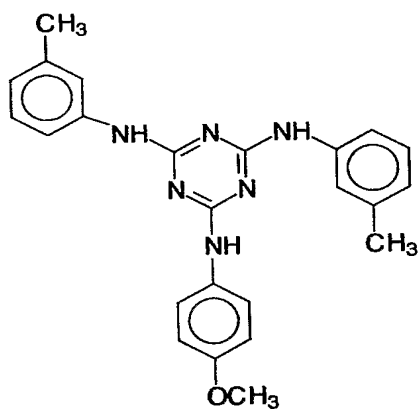
レターデーション制御剤A-12



## 【0 1 7 6】

## 【化 2 4】

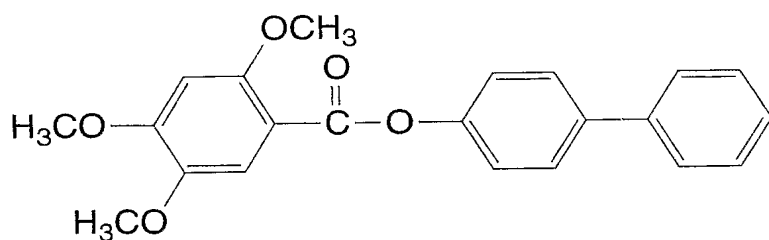
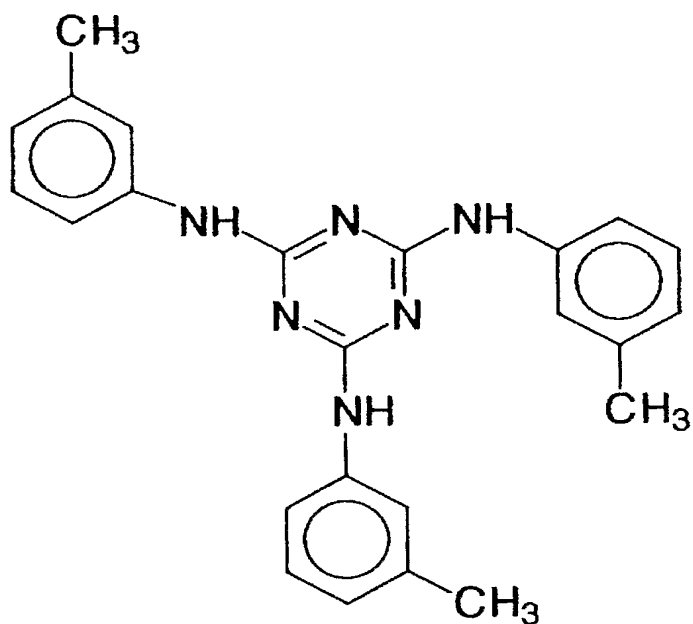
レターデーション制御剤B



## 【0 1 7 7】

【化 25】

レターデーション制御剤C

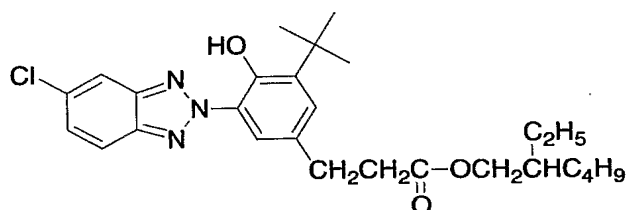


レターデーション制御剤D

【0178】

【化 26】

紫外線吸収剤ア



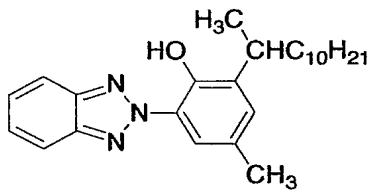
分配係数: 9.4

凝固点: -50°C未満

【0179】

## 【化 27】

紫外線吸収剤イ



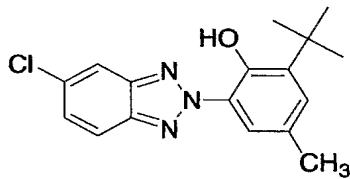
分配係数: 11.3

凝固点: -50°C未満

【0180】

【化 28】

紫外線吸収剤ウ



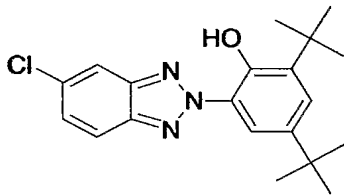
分配係数: 6.2

凝固点: 137~144°C

【0181】

【化 29】

紫外線吸収剤エ



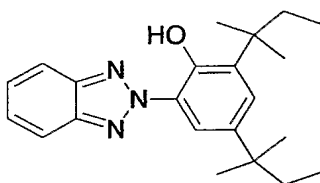
分配係数: 7.1

凝固点: 158.5°C

【0182】

【化 30】

紫外線吸収剤オ



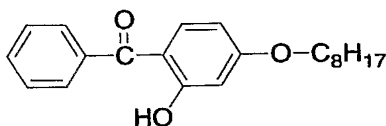
分配係数: 7.9

凝固点: 78~84°C

【0183】

【化31】

紫外線吸収剤力



分配係数: 7.29

凝固点: 46~51°C

【0184】

実施例 6

〔偏光板の作製〕

延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて偏光膜を作製した。

作製したセルロースアセレートフィルム 1 にケン化処理を行い、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光膜の片側に貼り付けた。なお、ケン化処理は以下のような条件で行った。

1. 5 N の水酸化ナトリウム水溶液を調製し、55°C に保温した。0.01 N の希硫酸水溶液を調製し、35°C に保温した。作製したセルロースアセレートフィルム 1 を上記の水酸化ナトリウム水溶液に 2 分間浸漬した後、水に浸漬し水酸化ナトリウム水溶液を十分に洗い流した。次いで、上記の希硫酸水溶液に 1 分間浸漬した後、水に浸漬し希硫酸水溶液を十分に洗い流した。最後に試料を 120°C で十分に乾燥させた。

鹼化処理後のセルロースアセレートフィルムについて、H<sub>2</sub>O および CH<sub>2</sub>I<sub>2</sub> を滴下し、液滴の表面とフィルム表面との交点において、液滴に引いた接線とフィルム表面のなす角で、液滴を含む方の角を接触角と定義して、計算によりフィルムの表面エネルギーを測定した。求めた結果を表 7 に示す。

【0185】

市販のセルローストリアセレートフィルム（フジタック TD80UF、富士写真フィルム（株）製）に同様のケン化処理を行い、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光膜の、作成したセルロースアセレートフィルム 1 とは反対側に貼り付けた。

偏光膜の透過軸と作成したセルロースアセレートフィルムの遅相軸とは平行になるように配置した。また、偏光膜の透過軸と市販のセルローストリアセレートフィルムの遅相軸とは、直交するように配置した。

このようにして偏光板 A1 を作製した。同様にしてセルロースアセレートフィルム 2~16、21~30、およびセルロースアシレートフィルム 17~20 を用いた偏光板 A2~16、A21~30、および A17~20 を作製した。セルロースアセレートフィルム 2~16、21~30、セルロースアシレートフィルム 17~20 についても鹼化処理後のフィルムについて、表面エネルギーを測定し求めた結果を表 7 に示す。

【0186】

比較例 2

実施例 6 と同様にして、セルロースアセレートフィルム 31~35 を用いた偏光板 A31~35 を作製した。セルロースアセレートフィルム 31 乃至 35 についても鹼化処理後のセルロースアセレートフィルムについて、表面エネルギーを測定し求めた結果を表 7 に示す。

【0187】



【表 7】

比較例	セルロースアセテートフィルム 35	63
比較例	セルロースアセテートフィルム 34	63
比較例	セルロースアセテートフィルム 33	78
比較例	セルロースアセテートフィルム 32	62
比較例	セルロースアセテートフィルム 31	60
本発明	セルロースアセテートフィルム 30	62
本発明	セルロースアセテートフィルム 29	60
本発明	セルロースアセテートフィルム 28	62
本発明	セルロースアセテートフィルム 27	67
本発明	セルロースアセテートフィルム 26	66
本発明	セルロースアセテートフィルム 25	66
本発明	セルロースアセテートフィルム 24	64
本発明	セルロースアセテートフィルム 23	65
本発明	セルロースアセテートフィルム 22	66
本発明	セルロースアセテートフィルム 21	61
本発明	セルロースアセテートフィルム 20	68
本発明	セルロースアセテートフィルム 19	67
本発明	セルロースアセテートフィルム 18	63
本発明	セルロースアセテートフィルム 17	62
本発明	セルロースアセテートフィルム 16	66
本発明	セルロースアセテートフィルム 15	63
本発明	セルロースアセテートフィルム 14	65
本発明	セルロースアセテートフィルム 13	64
本発明	セルロースアセテートフィルム 12	67
本発明	セルロースアセテートフィルム 11	59
本発明	セルロースアセテートフィルム 10	62
本発明	セルロースアセテートフィルム 9	65
本発明	セルロースアセテートフィルム 8	67
本発明	セルロースアセテートフィルム 7	62
本発明	セルロースアセテートフィルム 6	63
本発明	セルロースアセテートフィルム 5	64
本発明	セルロースアセテートフィルム 4	67
本発明	セルロースアセテートフィルム 3	67
本発明	セルロースアセテートフィルム 2	65
本発明	セルロースアセテートフィルム 1	62
表面エネルギー (mN/m)		62

【0188】

実施例 7

**(光散乱層用塗布液の調製)**

ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレートの混合物 (PETA、日本化薬 (株) 製) 50 g をトルエン 38.5 g で希釈した。更に、重合開始剤 (イルガキュア 184、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ (株) 製) を 2 g 添加し、混合攪拌した。この溶液を塗布、紫外線硬化して得られた塗膜の屈折率は 1.51 であった。

さらにこの溶液にポリトロン分散機にて 10000 rpm で 20 分分散した平均粒径 3.5  $\mu\text{m}$  の架橋ポリスチレン粒子 (屈折率 1.60、SX-350、綜研化学 (株) 製) の 30% トルエン分散液を 1.7 g および平均粒径 3.5  $\mu\text{m}$  の架橋アクリルースチレン粒子 (屈折率 1.55、綜研化学 (株) 製) の 30% トルエン分散液を 13.3 g 加え、最後に、フッ素系表面改質剤 (FP-1) 0.75 g、シランカップリング剤 (KBM-5103、信越化学工業 (株) 製) を 10 g を加え、完成液とした。

上記混合液を孔径 30  $\mu\text{m}$  のポリプロピレン製フィルターでろ過して光散乱層の塗布液を調製した。

**【0189】****(低屈折率層用塗布液の調製)**

屈折率 1.42 の熱架橋性含フッ素ポリマー (JN-7228、固形分濃度 6%、JSR (株) 製) 13 g、シリカゾル (シリカ、MEK-ST の粒子サイズ違い、平均粒径 45 nm、固形分濃度 30%、日産化学 (株) 製) 1.3 g、ゾル液 a 0.6 g およびメチルエチルケトン 5 g、シクロヘキサノン 0.6 g を添加、攪拌の後、孔径 1  $\mu\text{m}$  のポリプロピレン製フィルターでろ過して、低屈折率層用塗布液を調製した。

**【0190】****(反射防止層付き透明保護膜 01 の作製)**

80  $\mu\text{m}$  の厚さのトリアセチルセルロースフィルム (TAC-TD80U、富士写真フイルム (株) 製) をロール形態で巻き出して、上記の機能層 (光散乱層) 用塗布液を線数 180 本/インチ、深度 40  $\mu\text{m}$  のグラビアパターンを有する直径 50 mm のマイクログラビアロールとドクターブレードを用いて、グラビアロール回転数 30 rpm、搬送速度 30 m/分の条件で塗布し、60℃ で 150 秒乾燥の後、さらに窒素パージ下で 160 W/cm の空冷メタルハライドランプ (アイグラフィックス (株) 製) を用いて、照度 400 mW/cm<sup>2</sup>、照射量 250 mJ/cm<sup>2</sup> の紫外線を照射して塗布層を硬化させ、厚さ 6  $\mu\text{m}$  の機能層を形成し、巻き取った。

該機能層 (光散乱層) を塗設したトリアセチルセルロースフィルムを再び巻き出して、該調製した低屈折率層用塗布液を線数 180 本/インチ、深度 40  $\mu\text{m}$  のグラビアパターンを有する直径 50 mm のマイクログラビアロールとドクターブレードを用いて、グラビアロール回転数 30 rpm、搬送速度 15 m/分の条件で塗布し、120℃ で 150 秒乾燥の後、更に 140℃ で 8 分乾燥させてから窒素パージ下で 240 W/cm の空冷メタルハライドランプ (アイグラフィックス (株) 製) を用いて、照度 400 mW/cm<sup>2</sup>、照射量 900 mJ/cm<sup>2</sup> の紫外線を照射し、厚さ 100 nm の低屈折率層を形成し、巻き取った。

**【0191】****(偏光板 B1 の作製)**

延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて偏光膜を作製した。

作製した反射防止層付き透明保護膜 01 に実施例 6 と同様のケン化処理を行い、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光膜の片側に貼り付けた。

実施例 1 で作製したセルロースアセテートフィルム 1 に実施例 6 と同様のケン化処理を行い、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光膜の反対側に貼り付けた。

偏光膜の透過軸とセルロースアセテートフィルム 1 の遅相軸とは平行になるように配置した。偏光膜の透過軸と市販のセルローストリアセテートフィルムの遅相軸とは、直交するように配置した。このようにして偏光板 B1 を作製した。

分光光度計 (日本分光 (株) 製) を用いて、380~780 nm の波長領域において、

入射角  $5^\circ$  における分光反射率を測定し、 $450 \sim 650 \text{ nm}$  の積分球平均反射率を求めたところ、 $2.3\%$  であった。

セルロースアセテートフィルム 1 の代わりにセルロースアセテートフィルム 3 乃至 15、22 及び、セルロースアシレートフィルム 17 乃至 19、セルロースアセテートフィルム 28 乃至 30 から同様にして偏光板 B3 乃至 B15、B22、および B17 乃至 B19、B28 乃至 30 を作製した。

【 0 1 9 2 】

### 实施例 8

### (ハードコート層用塗布液の調製)

トリメチロールプロパントリアクリレート (TMPTA、日本化薬 (株) 製) 750.0 重量部に、重量平均分子量 3000 のポリ (グリシジルメタクリレート) 270.0 重量部、メチルエチルケトン 730.0 g、シクロヘキサノン 500.0 g 及び光重合開始剤 (イルガキュア 184、日本チバガイギー (株) 製) 50.0 g を添加して攪拌した。孔径 0.4  $\mu$ m のポリプロピレン製フィルターで濾過してハードコート層用の塗布液を調製した。

【 0 1 9 3 】

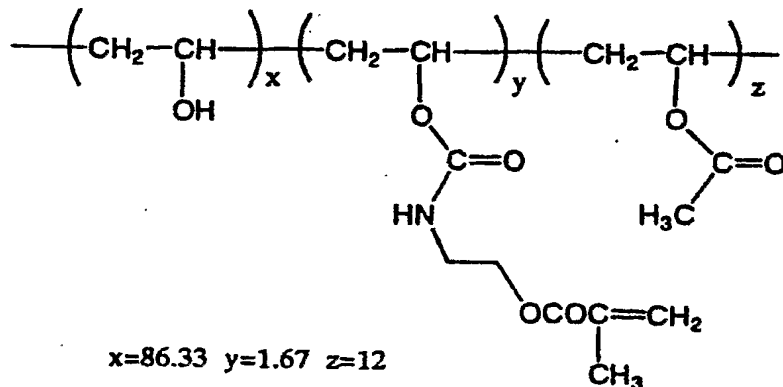
(二酸化チタン微粒子分散液の調製)

二酸化チタン微粒子としては、コバルトを含有し、かつ水酸化アルミニウムと水酸化ジルコニウムを用いて表面処理を施した二酸化チタン微粒子（MP T-129、石原産業（株）製）を使用した。

この粒子 257.1 g に、下記分散剤 38.6 g、およびシクロヘキサノン 704.3 g を添加してダイノミルにより分散し、重量平均径 70 nm の二酸化チタン分散液を調製した。

【0 1 9 4】

【化3 2】



## 変性ポリビニルアルコール

【0195】

(中屈折率層用塗布液の調製)

上記の二酸化チタン分散液 88.9 g に、ジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物 (DPHA) 58.4 g、光重合開始剤 (イルガキュア 907) 3.1 g、光増感剤 (カヤキュアー DETX、日本化薬 (株) 製) 1.1 g、メチルエチルケトン 482.4 g およびシクロヘキサノン 1869.8 g を添加して攪拌した。十分に攪拌ののち、孔径 0.4  $\mu\text{m}$  のポリプロピレン製フィルターで濾過して中屈折率層用塗布液を調製した。

【0196】

### (高屈折率層用塗布液の調製)

上記の二酸化チタン分散液 5.86, 8 g に、ジペンタエリスリトールペンタアクリレー

トとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物 (DPHA、日本化薬 (株) 製) 47.9 g、光重合開始剤 (イルガキュア 907、日本チバガイギー (株) 製) 4.0 g、光増感剤 (カヤキュア-DETX、日本化薬 (株) 製) 1.3 g、メチルエチルケトン 455.8 g、およびシクロヘキサノン 1427.8 g を添加して攪拌した。孔径 0.4  $\mu\text{m}$  のポリプロピレン製フィルターで濾過して高屈折率層用の塗布液を調製した。

## 【0197】

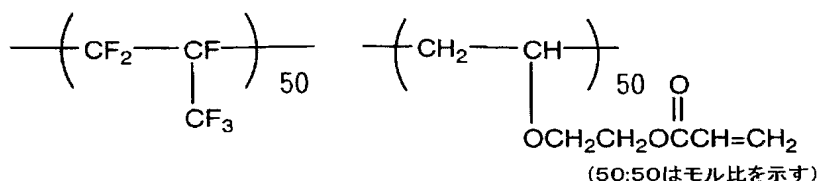
(低屈折率層用塗布液の調製)

本発明に係る共重合体 (P-1) をメチルイソブチルケトンに 7 質量% の濃度になるように溶解し、末端メタクリレート基含有シリコン樹脂 X-22-164C (信越化学 (株) 製) を固形分に対して 3%、光ラジカル発生剤イルガキュア 907 (商品名) を固形分に対して 5 質量% 添加し、低屈折率層用塗布液を調製した。

## 【0198】

## 【化33】

パーフルオロオレフィン共重合体 (P-1)



## 【0199】

(反射防止層付透明保護膜 02 の作製)

膜厚 80  $\mu\text{m}$  のトリアセチルセルロースフィルム (TD-80UF、富士写真フィルム (株) 製) 上に、ハードコート層用塗布液をグラビアコーターを用いて塗布した。100℃で乾燥した後、酸素濃度が 1.0 体積% 以下の雰囲気になるように窒素パージしながら 160 W/cm の空冷メタルハライドランプ (アイグラフィックス (株) 製) を用いて、照度 400 mW/cm<sup>2</sup>、照射量 300 mJ/cm<sup>2</sup> の紫外線を照射して塗布層を硬化させ、厚さ 8  $\mu\text{m}$  のハードコート層を形成した。

ハードコート層の上に、中屈折率層用塗布液、高屈折率層用塗布液、低屈折率層用塗布液を 3 つの塗布ステーションを有するグラビアコーターを用いて連続して塗布した。

## 【0200】

中屈折率層の乾燥条件は 100℃、2 分間とし、紫外線硬化条件は酸素濃度が 1.0 体積% 以下の雰囲気になるように窒素パージしながら 180 W/cm の空冷メタルハライドランプ (アイグラフィックス (株) 製) を用いて、照度 400 mW/cm<sup>2</sup>、照射量 400 mJ/cm<sup>2</sup> の照射量とした。硬化後の中屈折率層は屈折率 1.630、膜厚 67 nm であった。

## 【0201】

高屈折率層および低屈折率層の乾燥条件はいずれも 90℃、1 分の後、100℃、1 分とし、紫外線硬化条件は酸素濃度が 1.0 体積% 以下の雰囲気になるように窒素パージしながら 240 W/cm の空冷メタルハライドランプ (アイグラフィックス (株) 製) を用いて、照度 600 mW/cm<sup>2</sup>、照射量 600 mJ/cm<sup>2</sup> の照射量とした。

硬化後の高屈折率層は屈折率 1.905、膜厚 107 nm、低屈折率層は屈折率 1.440、膜厚 85 nm であった。このようにして、反射防止層付き透明保護膜 02 を作製した。

## 【0202】

(偏光板 C1 の作製)

反射防止層付き透明保護膜 01 の代わりに反射防止層付き透明保護膜 02 を用いた以外は実施例 7 と同様にして偏光板 C1 を作製した。

分光光度計 (日本分光 (株) 製) を用いて、380~780 nm の波長領域において、

入射角  $5^{\circ}$  における分光反射率を測定し、450～650 nm の積分球平均反射率を求めたところ、0.4% であった。

セルロースアセテートフィルム 1 の代わりにセルロースアセテートフィルム 3 乃至 15、22、及び、セルロースアシレートフィルム 17 乃至 19、セルロースアセテートフィルム 28 乃至 30 から同様にして偏光板 C 3 乃至 C 15、C 22、および C 17 乃至 C 19、C 28 乃至 C 30 を作製した。

#### 【0203】

##### 比較例 3

(偏光板 B の作製)

実施例 1 で作製したセルロースアセテートフィルム 1 の代わりに、比較例 1 で作製したセルロースアセテートフィルム 31 を用いた以外は実施例 7 と同様に偏光板 B 28 を作製した。

また、セルロースアセテートフィルム 32～35 を用いて同様に偏光板 B 32～B 35 を作製した。

#### 【0204】

##### 比較例 4

(偏光板 C の作製)

実施例 1 で作製したセルロースアセテートフィルム 1 の代わりに、比較例 1 で作製したセルロースアセテートフィルム 31 を用いた以外は実施例 8 と同様に偏光板 C 31 を作製した。

また、セルロースアセテートフィルム 32 乃至 35 を用いて同様に偏光板 C 32 乃至 C 35 を作製した。

#### 【0205】

##### 実施例 9

[偏光板の作製]

延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて偏光膜を作製した。

市販のセルローストリアセテートフィルム (フジタック TD80UF、富士写真フィルム (株) 製) に実施例 6 同様のケン化処理を行い、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光膜の両側に貼り付けた。

偏光膜の透過軸と市販のセルローストリアセテートフィルムの遅相軸とは、直交するように配置した。

このようにして偏光板 D を作製した。

#### 【0206】

##### 実施例 10

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置 (富士通 (株) 製) に設けられている一対の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、実施例 1 で作製した光学補償シートを使用し、実施例 6 で作製した偏光板を、実施例 1 で作製したセルロースアセテートフィルム 1 が液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライト側に一枚ずつ貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックライト側の偏光板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向および視野角方向もニュートラルな黒表示が実現できていた。また、測定機 (EZ-Contrast 160D、ELDIM 社製) を用いて、黒表示 (L1) から白表示 (L8) までの 8 段階で視野角 (コントラスト比が 10 以上で黒側の階調反転のない範囲) を測定した。

下記表 8 に示したとおり、本発明の偏光板を具備することにより広い視野角が実現できていた。

セルロースアセテートフィルム 3 乃至 15、22、及び、セルロースアシレートフィルム 17 乃至 19、22、セルロースアセテートフィルム 28 乃至 30 を使用して作製した偏光板を使った場合についても同様の結果が得られた。

#### 【0207】

### 実施例 11

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置（富士通（株）製）に設けられている一対の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、実施例 1 で作製した光学補償シートを使用し、実施例 7 で得た偏光板を実施例 1 で作製したセルロースアセテートフィルム 1 が液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライト側に一枚ずつ貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックライト側の偏光板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向および視野角方向もニュートラルな黒表示が実現できていた。また、測定機（EZ-Contrast 160D、ELDIM社製）を用いて、黒表示（L1）から白表示（L8）までの 8 段階で視野角（コントラスト比が 10 以上で黒側の階調反転のない範囲）を測定した。

下記表 8 に示したとおり、本発明の偏光板を具備することにより広い視野角が実現できていた。

セルロースアセテートフィルム 3 至 15、22、及び、セルロースアシレートフィルム 17 乃至 19、セルロースアセテートフィルム 28 乃至 30 を使用して作製した偏光板を使った場合についても同様の結果が得られた。

### 【0208】

#### 実施例 12

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置（富士通（株）製）に設けられている一対の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、実施例 1 で作製した光学補償シートを使用し、実施例 8 で作製した偏光板を、実施例 1 で作製したセルロースアセテートフィルム 1 が液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライト側に一枚ずつ貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックライト側の偏光板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向および視野角方向もニュートラルな黒表示が実現できていた。また、測定機（EZ-Contrast 160D、ELDIM社製）を用いて、黒表示（L1）から白表示（L8）までの 8 段階で視野角（コントラスト比が 10 以上で黒側の階調反転のない範囲）を測定した。

下記表 8 に示したとおり、本発明の偏光板を具備することにより広い視野角が実現できていた。

セルロースアセテートフィルム 3 至 15、22、及び、セルロースアシレートフィルム 17 乃至 19、セルロースアセテートフィルム 28 乃至 30 を使用して作製した偏光板を使った場合についても同様の結果が得られた。

### 【0209】

#### 比較例 5

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置（VL-1530S、富士通（株）製）について、測定機（EZ-Contrast 160D、ELDIM社製）を用いて、黒表示（L1）から白表示（L8）までの 8 段階で視野角を測定した。結果を表 8 に示す。本発明の偏光板を用いた場合と比較して視野角が狭いことが分かる。

### 【0210】

#### 比較例 6

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置（富士通（株）製）に設けられている一対の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、セルロースアセテートフィルム 33 および 34 を用いて比較例 2 で作製した偏光板を、セルロースアセテートフィルム 33 および 34 が液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライト側に一枚ずつ貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックライト側の偏光板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向および視野角方向も黒表示が実現できていた。また、測定機（EZ-Contrast 160D、ELDIM社製）を用いて、黒表示（L1）から白表示（L8）までの 8 段階で視野角（コントラスト比が 10 以上で黒側の階

調反転のない範囲)を測定した。結果を表8に示す。本発明の偏光板を用いた場合と比較して視野角が狭いことが分かる。

【0211】

【表8】

液晶 表示装置	視野角	
	透過軸方向	透過軸から45°の方向
実施例10	>80°	>80°
実施例11	>80°	>80°
実施例12	>80°	>80°
比較例5	>80°	44°
比較例6	74°	43° (セルロースアセテートフィルム33)
比較例6	73°	48° (セルロースアセテートフィルム34)

【0212】

比較例7

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置(富士通(株)製)に設けられている一対の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、セルロースアセテートフィルム31及び32を用いて比較例3で作製した偏光板を、セルロースアセテートフィルム31及び32が液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライト側に一枚ずつ貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックライト側の偏光板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、セルロースアセテートフィルム31及び32で作製した偏光板を使用した場合には、本発明の偏光板を用いた場合に比べて、白表示での輝度がやや劣っていた。

【0213】

比較例8

垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置(富士通(株)製)に設けられている一対の偏光板および一対の光学補償シートの代わりに、セルロースアセテートフィルム31及び32を用いて比較例4で作製した偏光板を、セルロースアセテートフィルム31及び32が液晶セル側となるように粘着剤を介して、観察者側およびバックライト側に一枚ずつ貼り付けた。観察者側の偏光板の透過軸が上下方向に、そして、バックライト側の偏光板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、セルロースアセテートフィルム31及び32で作製した偏光板を使用した場合には、本発明の偏光板を用いた場合に比べて、白表示での輝度がやや劣っていた。

【0214】

実施例13

<液晶セルの作製>

液晶セルは、基板間のセルギャップを $3.6\mu\text{m}$ とし、負の誘電率異方性を有する液晶材料(「MLC6608」、メルク社製)を基板間に滴下注入して封入し、基板間に液晶層を形成して作製した。液晶層のリターデーション(即ち、記液晶層の厚さ $d(\mu\text{m})$ と屈折率異方性 $\Delta n$ との積 $\Delta n \cdot d$ )を $300\text{nm}$ とした。なお、液晶材料は垂直配向するように配向させた。

【0215】

上記の垂直配向型液晶セルを使用した液晶表示装置の上側偏光板(観察者側)には、実施例9で作製した偏光板Dを用いた。下側偏光板(バックライト側)には実施例1で作製した光学補償シート2を使用した実施例6で作製した偏光板A2を、実施例1で作製したセルロースアシレートフィルム2が液晶セル側となるように設置した。上側偏光板及び下

側偏光板は粘着剤を介して液晶セルに貼りつけた。上側偏光板の透過軸が上下方向に、そして下側偏光板の透過軸が左右方向になるように、クロスニコル配置とした。

作製した液晶表示装置を観察した結果、正面方向および視野角方向もニュートラルな黒表示が実現できていた。また、測定機（E Z-Contrast 160D、E L D I M社製）を用いて、黒表示（L1）から白表示（L8）までの8段階で視野角（コントラスト比が10以上で黒側の階調反転のない範囲）を測定した。

下記表9に示したとおり、本発明の偏光板を具備することにより広い視野角が実現できていた。

セルロースアセテートフィルム2、16、21、23乃至27、及び、セルロースアシレートフィルム20を使用して作製した偏光板を使った場合についても同様の結果が得られた。

#### 【0216】

##### 比較例9

実施例13において、偏光板A2の代わりに偏光板A33及びA34を用いたこと以外は実施例13と同様にして、液晶表示装置を作製した。

作製した液晶表示装置を観察した結果、セルロースアセテートフィルム33及び34で作製した偏光板を使用した場合には、本発明の偏光板を用いた場合に比べて、視野角が狭いことが分かる。

#### 【0217】

##### 【表9】

液晶 表示装置	視野角	
	透過軸方向	透過軸から45°の方向
実施例13	>80°	>80°
比較例9	65°	40° (セルロースアセテートフィルム33)
比較例9	68°	45° (セルロースアセテートフィルム34)

#### 【0218】

##### 実施例14

(OCB型（ベンド配向）液晶セルの作製)

TFT電極付きのガラス基板に、ポリイミド膜を配向膜として設け、配向膜にラビング処理を行った。得られた二枚のガラス基板をラビング方向が平行となる配置で向かい合わせ、セルギャップ（二枚のガラス基板の隙間）にフッ素系液晶化合物（物性値は $\Delta n = 0.16$ 、 $\Delta \epsilon = 9.3$ 、 $k_{11} = 13.4 \text{ pN}$ 、 $k_{22} = 7.4 \text{ pN}$ 、 $k_{33} = 14.7 \text{ pN}$ )を注入し、ベンド配向液晶セルを作製した。

#### 【0219】

(光学的位相差補償フィルムの作製)

実施例1で作製したセルロースアセテートフィルム1を実施例6と同様に鹼化処理したフィルム上に、下記の組成の配向膜塗布液を#16のワイヤーバーコーターで $28 \text{ ml/m}^2$ 塗布した。60℃の温風で60秒、さらに90℃の温風で150秒乾燥した。次に、セルロースアセテートフィルムの遅相軸（波長632.8nmで測定）と45°の方向に、形成した膜にラビング処理を実施した。

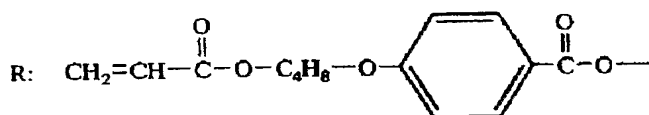
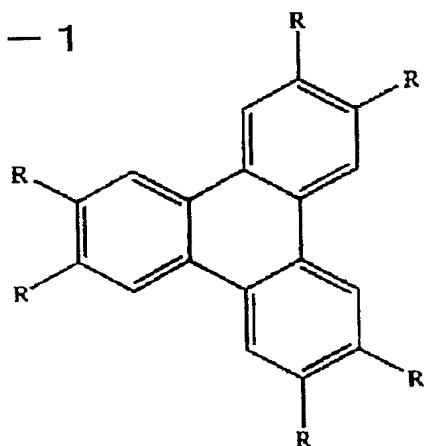
#### 【0220】





【化 35】

TE-1



【0224】

【化 36】

TE-2

エチレンオキシド変成トリメチロールプロパントリアクリレート(V#360、大阪有機化学(株)製)

【0225】

(偏光板の作製)

延伸したポリビニルアルコールフィルムにヨウ素を吸着させて偏光膜を作製した。ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、作製した光学的位相差補償フィルムのセルロースアセテートフィルム側を、セルロースアセテートフィルムの遅相軸が偏光膜の透過軸と平行になるように、偏光膜の片側に貼り付けた。市販のセルローストリアセテートフィルム（フジタックTD80UF、富士写真フィルム(株)製）にケン化処理を行い、ポリビニルアルコール系接着剤を用いて、偏光膜の反対側に貼り付けた。このようにして偏光板を作製した。

【0226】

(液晶表示装置の作製)

得られたベンド配向セルを挟むように、作製した偏光板を二枚貼り付けた。偏光板の光学異方性層がセル基板に対面し、液晶セルのラビング方向とそれに対面する光学異方性層のラビング方向とが反平行となるように配置した。液晶セルに55Hzの矩形波電圧を印加した。白表示2V、黒表示5Vのノーマリーホワイトモードとした。透過率の比（白表示/黒表示）をコントラスト比として、測定機（EZ-Contrast160D、ELDIM社製）を用いて、黒表示（L1）から白表示（L8）までの8段階で視野角を測定した。結果を表11に示す。

【0227】

比較例10

市販のセルロースアセテートフィルム（富士タックTD80、富士写真フィルム(株)製）に、実施例14と同様にして、表面処理、配向膜と液晶分子の塗設、偏光板の作製、OCB型液晶装置の作製を行った。作製した液晶表示装置の視野角を測定した結果を表11に示す。

【0228】

(液晶表示装置の評価)

実施例14、および比較例10で作製した液晶表示装置の視角特性の結果を以下の表1

1に示す。

【0229】

【表11】

	$\Delta n d$ ( $\mu m$ )	セル厚 ( $\mu m$ )	視角(上下) (°)	視角(左右) (°)
実施例14	1.92	12.0	+80/-80	+80/-80
比較例10	1.12	7.0	+60/-55	+60/-60

【0230】

実施例14で作製した液晶表示装置は、比較例10で作製した液晶表示装置に比較して広視野角を得た。

また、実施例14で、実施例1で作製したセルロースアセテートフィルム1を用いる代わりにセルロースアセテートフィルム2乃至16、21乃至27、セルロースアシレート17乃至20、及びセルロースアセテートフィルム28乃至30を用いた場合にも、同様に広視野角が得られた。

## 【書類名】要約書

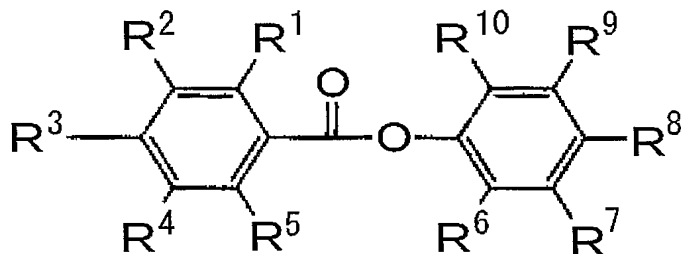
## 【要約】

【課題】光学性能、透明性に優れた光学補償シート、偏光板および液晶表示装置を提供する。

【解決手段】セルロースアシレート100質量部に対して、下記一般式(I)で示される化合物の少なくとも一種を0.01~20質量部含み、かつ、紫外線吸収剤の少なくとも一種を0.1~20質量部含有する光学フィルムからなる光学補償シート、およびその光学補償シートを用いた偏光板および液晶表示装置。

## 【化1】

## 一般式(I)



(式中、 $\text{R}^1 \sim \text{R}^7$ 、 $\text{R}^9$ 、 $\text{R}^{10}$ はそれぞれ独立に水素原子または置換基を表し、 $\text{R}^1 \sim \text{R}^5$ のうち少なくとも1つは電子供与性基を表す。 $\text{R}^8$ は水素原子、炭素数1~4のアルキル基、炭素数2~6のアルケニル基、炭素数2~6のアルキニル基、炭素数6~12のアリール基、炭素数1~12のアルコキシ基、炭素数6~12のアリールオキシ基、炭素数2~12のアルコキシカルボニル基、炭素数2~12のアシルアミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表す。)

【選択図】なし

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 4 - 1 7 4 0 2 8
受付番号	5 0 4 0 0 9 8 4 5 2 5
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0 0 9 0
作成日	平成 1 6 年 6 月 1 6 日

## &lt; 認定情報・付加情報 &gt;

## 【特許出願人】

【識別番号】	000005201
【住所又は居所】	神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地
【氏名又は名称】	富士写真フイルム株式会社

## 【代理人】

申請人	
【識別番号】	100076439
【住所又は居所】	東京都港区新橋 3 丁目 1 番 1 0 号石井ビル 3 階 飯田国際特許事務所
【氏名又は名称】	飯田 敏三

特願 2 0 0 4 - 1 7 4 0 2 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 0 0 5 2 0 1 ]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 1 4 日
[変更理由]	新規登録
住 所	神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地
氏 名	富士写真フイルム株式会社